PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 27.12.1993

(51)Int.Cl.

C07D277/22 C07D231/12 C07D231/40 C07D261/08 C07D261/20 C07D263/32 C07D263/34 C07D263/48 C07D263/52 C07D277/60 C07D413/12 A61K 31/415 A61K 31/42 A61K 31/425

A61K 31/445

(21)Application number: 05-040813

(71)Applicant: FUJISAWA PHARMACEUT CO LTD

(22)Date of filing:

02.03.1993

(72)Inventor: TAKASUGI HISASHI

KUNO ATSUSHI

OKUBO MITSURU

(30)Priority

Priority number: 92 9204958

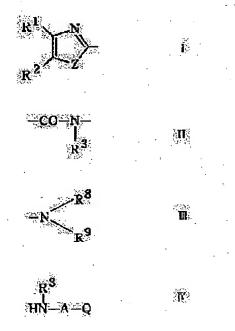
Priority date: 06.03.1992

Priority country: GB

(54) NEW HETEROCYCLIC COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a new compound having strong acetylcholine esterase inhibiting activity and useful for prevention and treatment for diseases of central nervous system such as amnesia or dementia. CONSTITUTION: The compound of the formula M-W-Y-A-Q [M is formula I (R1 is H, lower alkyl, aryl, etc.; R2 is H, lower alkyl, aryl, etc.); W is bond, lower alkylene or lower alkenylene: Y is lower alkylene, NH, C(=0), formula II (R3 is H or lower alkyl), etc.; A is bond or lower alkylene; Q IS formula III [R8 is lower alkyl; R9 is al (lower)alkyl], etc.], e.g. 4,5-diphenyl-2-[[2-(1benzylpiperidin-4-yl)ethyl]carbamoyl]thiazole. The compound of formula I is obtained by reacting, e.g. a compound of the formula M-W-COOH with a compound of formula IV.



		·				
	. *	·				
si.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		•			· · · -
Ġ	j.		2	÷		
	~	÷	i.		,	
÷.						
				1. ··		
					1.0	
		,				•

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.02.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

est e	•			
4,				
	. ·			
·		49		
			over.	
	•			
·				
¥		4	•	

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

厅内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-345772

(43)公開日 平成5年(1993)12月27日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

FI.

技術表示箇所

C 0 7 D 277/22

231/12

231/40

231/54

261/08

審査請求 未請求 請求項の数1(全28頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平5-40813

(22)出願日

平成5年(1993)3月2日

(31)優先権主張番号 9204958-4

(32)優先日

1992年3月6日

(33)優先権主張国

イギリス (GB)

(71)出願人 000005245 ~

藤沢薬品工業株式会社

大阪府大阪市中央区道修町3丁目4番7号

(72)発明者 高杉 寿

大阪府堺市百舌鳥梅北3-116-10

(72)発明者 久野 敦司

大阪府豊能郡豊能町新光風台5-24-6

(72)発明者 大久保 充

兵庫県川辺郡猪名川町伏見台5-1-65

(74)代理人 弁理士 関 英男

(54) 【発明の名称】 新規複素環化合物

(57)【要約】

【構成】 一般式:

M-W-Y-A-Q

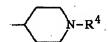
[式中、Mは式:

【化1】

(式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ水素等、ZはSまた はOをそれぞれ示す)で表わされる基等、Wは結合、低 級アルキレン等、Yは低級アルキレン、:

【化2】

等Aは結合または低級アルキレンをQは式: 【化3】



(式中、R⁴ は低級アルキル等を示す)で表わされる基 等、をそれぞれ意味する]で表わされる化合物およびそ の医薬として許容される塩。

この化合物は強力なアセチルコリンエステラ 【効果】 ーゼ阻害活性を有するため、健忘症、痴呆等の中枢神経 系の疾患の予防ならびに治療に有用である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式:M-W-Y-A-Q [式中、M は式:

【化1】

(式中、R¹ は、水素、低級アルキル、適当な置換基を 有していてもよい複素環基、または適当な置換基を有し ていてもよいアリールを、

R² は、水素、低級アルキル、適当な置換基を有してい てもよい複素環基、または適当な置換基を有していても よいアリールを表わすか、あるいは、

 R^1 と R^2 とが互に結合して、式:

【化2】



の基を形成し、

Zは、SまたはOをそれぞれ示す)で表わされる基、 式:

【化3】

$$R^1$$
 R^2

(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りであ る)で表わされる基、あるいは式:

【化4】

(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りであ る)で表わされる基、

Wは、結合、低級アルキレンまたは低級アルケニレン を、

Yは、低級アルキレン、

【化5】

式:

【化6】

(式中、 R^3 は水素または低級アルキルを表わす。) の 基または式:

【化7】

(式中、R⁷ はヒドロキシまたは保護されたヒドロキシ を表わす。)の基を、Aは、結合または低級アルキレン を、

Qは、式:

【化8】

$$-N \stackrel{R^8}{\underset{R^9}{\overline{}}}$$

(式中、 R^8 は低級アルキルを、 R^9 はアル (低級) ア ルキルを表わす。)の基または式:

【化9】

$$-\sqrt{N-R^4}$$

(式中、 R^4 は低級アルキルまたは適当な置換基を有し ていてもよいアル(低級)アルキルを表わす。)の基を それぞれ示す〕で表わされる新規複素環化合物およびそ の医薬として許容される塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、アセチルコリンエス テラーゼ阻害作用を有する新規な複素環化合物に関する ものであり医療の分野で利用される。

[0002]

【従来の技術】アセチルコリンエステラーゼ阻害物質は 数多く知られているが、この発明の下記一般式(I)で 示される複素環化合物は知られていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】アセチルコリンエステ ラーゼ阻害物質は知られているが、この発明はさらに優 れた医薬品の開発を意図してなされたものである。

[0004]

【発明の構成】この発明は新規複素環化合物およびその 医薬として許容される塩に関する。さらに詳細にはこの 発明は、アセチルコリンエステラーゼ阻害物質であり、 したがって健忘症、痴呆(たとえばアルツハイマー型の 老人性痴呆、脈管性痴呆ならびに脳血管障害などの中枢 神経系の疾患の予防および治療に有用である新規複素環

50 化合物および医薬として許容されるその塩に関する。本

発明が目的とする複素環化合物は新規であり、次の一般 式で表わされる:

M-W-Y-A-Q

(I)

[式中、Mは式:

【化10】

$$\mathbb{R}^{1}$$
 \mathbb{Z}^{N}

(式中、 R^1 は、水素、低級アルキル、適当な置換基を有していてもよい複素環基、または適当な置換基を有していてもよいアリールを、 R^2 は、水素、低級アルキル、適当な置換基を有していてもよい複素環基、または適当な置換基を有していてもよいアリールを表わすか、あるいは、 R^1 と R^2 とが互に結合して、式:

【化11】



の基を形成し、Zは、SまたはOをそれぞれ示す)で表 わされる基、

【0005】式:

【化12】

$$R^1$$
 R^2

(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りである) で表される基、あるいは式:

【化13】

$$R^1$$
 N
 N
 H

(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りである) で表わされる基、Wは、結合、低級アルキレンまたは低級アルケニレンを、Yは、低級アルキレン、

【化14】

式:

【化15】

(式中、 R^3 は水素または低級アルキルを表わす。)の 基または式:

【化16】

(式中、 R^7 はヒドロキシまたは保護されたヒドロキシを表わす。) の基を、Aは、結合または低級アルキレンを、Qは、式:

【化17】

$$-N \stackrel{R^8}{\underset{R^9}{\overline{}}}$$

(式中、 R^8 は低級アルキルを、 R^9 はアル(低級)アルキルを表わす。) の基または式:

(化18)

$$N-R^4$$

(式中、 R^4 は低級アルキルまたは適当な置換基を有していてもよいアル (低級) アルキルを表わす。) の基をそれぞれ示す] 本発明の目的化合物 (I) は、次の諸方法によって製造できる。

【0006】製造法(1)

【化19】

(IIa)

またはそのカルボキシ基に おける反応性誘導体あるい はそれらの塩

(I a) またはその塩

【0007】製造法(2)

【化20】

M-W-CON-A-C (Ib) またはその塩 またはその塩 (Ic) またはその塩 【0008】製造法(3) 【かっこ 【化21】 (V) またはその塩 またはその塩 (Id) またはその塩 【0009】製造法(4)

【化22】

 $M-W^1-CHO$ (IX) またはその塩 H_2N-A-Q (Ma) またはその塩 元 $M-W^1-CH_2-NH-A-Q$ (I e) またはその塩 【0010】製造法(5) 【化23】 M-W-CH-A-Q(If) またはその塩 ヒドロキシ保護基 の脱離反応 (Ig) またはその塩 【0.011】製造法(6) 【化24】

(4)

またはその塩

上記式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、M、W、A、Q、および Yは各々上に定義した通りであり、 R^3 aは低級アルキルを、 X^1 および X^2 は各々酸残基を、 W^1 は、結合、C 20 $1 \sim C_5$ アルキレンまたは $C_2 \sim C_5$ アルケニレンを、 R^7 aは保護されたヒドロキシを表わす。出発化合物またはそれらの塩は、次の諸方法によって製造できる。

【0012】製造法(A)

【化25】

$$R^1$$
 X^2 R^2

(V) またはその塩

【0 0:1_.3】製造法(B<u>)</u> 【化 2 6】 N R² (iic) またはその塩 R⁶-X³ (YII) またはその塩

$$R^6 \times 3\Theta$$
 $N \times W - R^5$

(IId)

またはその塩 【0014】製造法(C)

【化27】

(IIe) またはその塩

【0015】製造法(D)

【化28】

$$R^1$$
 R^2

(V) またはその塩

【0016】製造法 (E) 【化29】

> M—W²—CHO (IXb) またはその塩

M---W² -- CH=CH-COOH (X11) またはその塩

 $M-W^2-CH_2-CH_2-COOH$ (XIII) またはその塩

【0017】製造法 (F) 【化30】 (6)

(XVI) またはその塩

【0018】製造法 (G) 【化31】

CN-W-Y-A-Q

(XVIII) またはその塩

(四)またはその塩

50 【0019】製造法 (H)

【化32】

CN-W-Y-A-Q

(XVII) またはその塩

(7加) またはその塩

【0020】製造法(I) 【化33】

 H_2N-A-Q

(IIIa) またはその塩

またはその塩

上記式中、 R^1 、 R^2 、M、W、 W^1 、Z、Y、A、Q および X^2 は各々上に定義した通りであり、 R^5 はカルボキシまたは保護されたカルボキシを、 R^6 は低級アルキルを、 R^{10} は低級アルコキシを、 R^{11} は低級アルキルを、 W^2 は結合、 $C_1 \sim C_4$ アルキレンまたは $C_2 \sim C_4$ アルケニレンを、 X^3 および X^4 は各々酸残基を表わせ

【0021】目的化合物(I)の医薬として許容しうる好適な塩は、慣用の無毒性塩であって、たとえば、無機塩基との塩、たとえばアルカリ金属塩(たとえばナトリウム塩、カリウム塩など)、アルカリ土類金属塩(たとえばカルシウム塩、マグネシウム塩など)、アンモニウム塩;有機塩基との塩、たとえば有機塩基塩(たとえばトリエチルアミン塩、ビリジン塩、ピコリン塩、エタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、ジシクロヘキ

12

シルアミン塩、N, N'ージベンジルエチレンジアミン塩など);無機酸付加塩(たとえば塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、燐酸塩など);有機カルボン酸またはスルホン酸付加塩(たとえば蟻酸塩、酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、マレイン酸塩、酒石酸塩、フマル酸塩、メタンスルホン酸塩など);塩基性または酸性アミノ酸(たとえばアルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸など)との塩などの、塩基との塩または酸付加塩を包含しうる。本明コの塩素の上記および後記の説明において、本発明がその範囲内に包含せんとする種々の定義の好適な例および具体例を、以下に詳細に説明する。「低級」なる語は、特記ない限り、1~6個、好ましくは1~4個の炭素原子をもつ基を意味するために使用する。

【0022】好適な「低級アルキル」ならびに「アル (低級) アルキル」なる語中の好適な低級アルキル部分 としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 ブチル、イソブチル、第二級ブチル、第三級プチル、ペ ンチル、第三級ペンチル、ヘキシルなどの、炭素原子数 1~6の直鎖状または分枝鎖状のものが挙げられ、好ま しいのは炭素原子数1~4のものである。好適な「低級 アルコキシ」としては、メトキシ、エトキシ、プロポキ シ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、第二級 ブトキシ、第三級ブトキシ、ペントキシ、第三級ペント キシ、ヘキシルオキシなどの、炭素原子数1~6の直鎖 状または分枝鎖状のものが挙げられる。好適な「複素環 基」は、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などのヘテロ原 子を少なくとも1個含有する飽和または不飽和の単環式 または多環式複素環基を意味する。より好ましい複素環 30 基としては、次のごとき複素環基を挙げることができ る:1~4個の窒素原子を含有する3~8員環不飽和複 素環基、たとえばピロリル、ピロリニル、イミダゾリ ル、ピラブリル、ピリジルおよびそのNーオキシド、ジ ヒドロピリジル、テトラヒドロピリジル、ピリミジル、 ピラジニル、ピリダジニル、トリアゾリル(たとえば4 H-1, 2, 4-トリアゾリル、1H-1, 2, 3-ド リアソリル、2H-1, 2, 3-トリアゾリルなど)、 テトラゾリル (たとえば1H-テトラゾリル、2H-テ トラソリルなど)、ジヒドロトリアジニル(たとえば 4、5-ジヒドロ-1、2、4-トリアジニル、2、5 ージヒドロー1、2、4ートリアジニルなど)など; 【0023】1~4個の窒素原子を含有する3~8員環 飽和複素環基、たとえばアゼチジニル、ピロリジニル、 イミダソリジニル、ピペリジル、ピラソリジニル、ピペ ラジニルなど:1~5個の窒素原子を含有する縮合不飽 和複素環基、たとえばインドリル、イソインドリル、イ ンドリジニル、ベンゾイミダゾリル、キノリル、イソキ ノリル、インダゾリル、ベンゾトリアソリル、テトラゾ ロピリジル、テトラゾロピリダジニル (たとえばテトラ

ゾロ[1,5-b] ピリダジニルなど)、ジヒドロトリ

アゾロピリダジニルなど; 1~2個の酸素原子と1~3個の窒素原子とを含有する3~8員不飽和複素環基、たとえばオキサゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアゾリル(たとえば1,2,4ーオキサジアゾリル、1,3,4ーオキサジアゾリル、1,2,5ーオキサジアゾリルなど)など;1~2個の酸素原子と1~3個の窒素原子とを含有する3~8員飽和複素環基、たとえばモルホリニルなど;

【0024】1~2個の酸素原子と1~3個の窒素原子 とを含有する縮合不飽和複素環基、たとえばベンゾオキ サゾリル、ベンゾオキサジアゾリルなど;1~2個の硫 黄原子と1~3個の窒素原子とを含有する3~8員不飽 和複素環基、たとえば1,3-チアソリル、1,2-チ アソリル、チアソリニル、チアジアソリル (たとえば 1, 2, 4-チアジアゾリル、1, 3, 4-チアジアゾ リル、1, 2, 5-チアジアソリル、1, 2, 3-チア ジアソリル)など;1~2個の硫黄原子と1~3個の窒 素原子とを含有する3~8員飽和複素環基、たとえばチ アゾリジニルなど;硫黄原子1個を含有する3~8員不 飽和複素環基、たとえばチエニルなど;1~2個の硫黄 20 原子と1~3個の窒素原子とを含有する縮合不飽和複素 環基、たとえばベンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリ ルなど、など。好適な「低級アルキレン」としては、メ チレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、ペ ンタメチレン、ヘキサメチレン、メチルメチレン、エチ ルエチレン、プロピレンなどの、炭素原子数1~6の直 鎖状または分枝鎖状のものが挙げられ、より好ましい例 としては $C_1 \sim C_4$ アルキレンが挙げられる。

【0025】好適な「低級アルケニレン」としては、ビ ニレン、プロペニレン、1-(または2-) プテニレ ン、1-(または2-または3-) ペンテニレン、1-(または2-または3-) ヘキセニレン、メチルビニレ ン、エチルビニレン、1-(または2-または3-) メ チルプロペニレン、1-(または2-または3-) エチ ルプロペニレン、1-(または2-または3-または4 ー) メチルー1ー(または2-) ブテニレンなどの、炭 素原子数2~6の直鎖状または分枝鎖状のものが挙げら れ、より好ましい例としては $C_2 \sim C_4$ アルケニレンが 挙げられる。好適な「アリール」ならびに「アル (低 級)アルキル」なる語中の好適な「アリール部分」とし ては、フェニル、ナフチルなどが挙げられ、より好まし い例としてはフェニルが挙げられる。好適な「保護され たカルボキシ」としては、エステル化されたカルボキシ などが挙げられる。

【0026】エステル化されたカルボキシのエステル部分の好適な例としては、低級アルキルエステル(たとえばメチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イソプロピルエステル、ブチルエステル、イソブチルエステル、第三級ブチルエステル、ペンチルエステル、ヘキシルエステルなど)、少なくとも1個の適当な 50

14 置換基を有する低級アルキルエステル、たとえば低級ア ルカノイルオキシ低級アルキルエステル [たとえばアセ トキシメチルエステル、プロピオニルオキシメチルエス テル、ブチリルオキシメチルエステル、バレリルオキシ メチルエステル、ピバロイルオキシメチルエステル、ヘ キサノイルオキシメチルエステル、1-(または2-) アセトキシエチルエステル、1~(または2-または3 ー) アセトキシプロピルエステル、1-(または2-ま たは3-または4-) アセトキシブチルエステル、1-(または2-) プロピオニルエチルエステル、1-(ま たは2-または3-) プロピオニルオキシプロピルエス テル、1-(または2-) ブチリルオキシエチルエステ ル、1-(または2-) イソブチリルオキシエチルエス テル、1-(または2-) ピバロイルオキシエチルエス テル、1-(または2-) ヘキサノイルオキシエチルエ ステル、イソブチリルオキシメチルエステル、2-エチ ルプチリルオキシメチルエステル、3,3-ジメチルブ チリルオキシメチルエステル、1-(または2-)ペン タノイルオキシエチルエステルなど]、低級アルカンス ルホニル低級アルキルエステル (たとえば2-メシルエ チルエステルなど)、モノ(またはジまたはトリ)ハロ 低級アルキルエステル(たとえば2-ヨードエチルエス テル、2, 2, 2ートリクロロエチルエステルなど)、 低級アルコキシカルボニルオキシ低級アルキルエステル [たとえばメトキシカルボニルオキシメチルエステル、 エトキシカルボニルオキシメチルエステル、プロポキシ カルボニルオキシメチルエステル、t-プトキシカルボ ニルオキシメチルエステル、1-(または2-)メトキ シカルボニルオキシエチルエステル、1-(または2 ー)エトキシカルボニルオキシエチルエステル、1-(または2-) イソプロポキシカルボニルオキシエチル エステルなど]、フタリジリデン(低級)アルキルエス. テル、あるいは(5-低級アルキル-2-オキソー1. 3-ジオキソール-4-イル) (低級) アルキルエステ ル[たとえば(5-メチル-2-オキソ-1, 3-ジオ キソールー4ーイル)メチルエステル、(5-エチルー 2-オキソー1, 3-ジオキソールー4-イル) メチル エステル;低級アルケニルエステル(たとえばビニルエ ステル、アリルエステルなど);低級アルキニルエステ ル(たとえばエチニルエステル、プロピニルエステルな ど);少なくとも1個の適当な置換基を有していてもよ いアル (低級) アルキルエステル (たとえばベンジルエ ステル、4ーメトキシベンジルエステル、4ーニトロベ ンジルエステル、フェネチルエステル、トリチルエステ ル、ベンズヒドリルエステル、ビス(メトキシフェニ・ ル) メチルエステル、3,4-ジメトキシベンジルエス テル、4-ヒドロキシー3,5-ジーt-ブチルベンジ ルエステルなど);少なくとも1個の適当な置換基を有 していてもよいアリールエステル (たとえばフェニルエ ステル、4-クロロフェニルエステル、トリルエステ

ル、t - ブチルフェニルエステル、キシリルエステル、 メシチルエステル、クメニルエステルなど); フタリジ ルエステル; などが挙げられる。

【0027】好適な「酸残基」としては、ハロゲン(た とえば塩素、臭素、沃素または弗素);アルカノイルオ キシ(たとえばアセトキシなど)、低級アルカンスルホ ニルオキシ (たとえばメタンスルホニルオキシなど) な どのアシルオキシが挙げられ、好ましいのはハロゲンで ある。好適な「保護されたヒドロキシ」としては、アシ ルオキシ;1個以上の適当な置換基を有していてもよい フェニル低級アルキル(たとえばベンジル、4ーメトキ シベンジルなど)、テトラヒドロピラニルなどの慣用の 保護基で置換されたヒドロキシが挙げられる。「アシル オキシ」なる表現中の好適な「アシル部分」としては、 `カルバモイル、脂肪族アシル基、および芳香族環または 複素環を含有するアシル基が挙げられる。該アシルの好 適な例としては、低級アルカノイル(たとえばホルミ ル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリ ル、バレリル、イソバレリル、オキサリル、スクシニ ル、ピパロイルなど);低級アルコキシカルボニル(た とえばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロ ポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキ シカルボニル、第三級ブトキシカルボニル、ペンチルオ キシカルボニル、ヘキシルオキシカルボニルなど): 低 級アルカンスルホニル(たとえばメシル、エタンスルホ ニル、プロパンスルホニル、イソプロパンスルホニル、 ブタンスルホニルなど); アリルスルホニル (たとえば フェニルスルホニル、トシルなど);アロイル(たとえ ばベンゾイル、トルオイル、キシロイル、ナフトイル、 フタロイル、インダンカルボニルなど);アル(低級) アルカノイル(たとえばフェニルアセチル、フェニルプ ロピオニルなど);アル(低級)アルコキシカルボニル (たとえばベンジルオキシカルボニル、フェネチルオキ シカルボニルなど) などが挙げられる。

【0028】好適な「C₁~C₅ アルキレン」として は、メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレ ン、ペンタメチレン、メチルメチレン、エチルエチレ ン、プロピレンなどの直鎖状または分枝鎖状のものが挙 げられる。好適な「 $C_1 \sim C_4$ アルキレン」としては、 メチレン、エチレン、トリメチレン、テトラメチレン、 エチルエチレン、プロピレンなどの直鎖状または分枝鎖 状のものが挙げられる。好適な「 $C_2 \sim C_5$ アルケニレ ン」としては、ビニレン、プロペニレン、1-(または 2-) プテニレン、1-(または2-または3-) ペン テニレン、メチルビニレン、エチルビニレン、1-(ま たは2-または3-) メチルプロペニレン、1-(また は2-または3-) エチルプロペニレン、1-(または 2-または3-または4-) メチル-1- (または2. 一)ブテニレンなどの直鎖状または分枝鎖状のものが挙 げられる。好適な「C2 ~ C4 アルケニレン」として

16

は、ビニレン、プロペニレン、1-(または2-) ブテニレン、メチルビニレン、エチルビニレン、1-(または2-または3-) メチルプロペニレンなどの直鎖状または分枝鎖状のものが挙げられる。

【0029】「適当な置換基を有していてもよいアリー ル」なる表現中の好適な「置換基」としては、低級アル キル(たとえばメチル、エチル、プロピル、イソプロピ ル、プチル、イソブチル、第三級ブチル、ペンチル、ネ オペンチル、第三級ペンチル、ヘキシルなど)、低級ア ルコキシ(たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、 イソプロポキシ、イソブトキシ、第三級ブトキシ、ペン チルオキシ、ネオペンチルオキシ、第三級ペンチルオキ シ、ヘキシルオキシなど)、低級アルケニル (たとえば ビニル、1ープロペニル、アリル、1ーメチルアリル、 1-または2-または3-プテニル、1-または2-ま たは3-または4-ペンテニル、1-または2-または 3-または4-または5-ヘキセニルなど)、低級アル キニル (だとえばエチニル、1-プロピニル、プロパル ギル、1-メチルプロパルギル、1-または2-または 3ープチニル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペ ンチニル、1-または2-または3-または4-または 5-ヘキシニルなど)、モノ(またはジまたはトリ)ハ ロ低級アルキル(たとえば、フルオロメチル、ジフルオ ロメチル、トリフルオロメチル、クロロメチル、ジクロ ロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモ メチル、トリプロモメチル、1-または2-フルオロエ チル、1-または2-ブロモエチル、1-または2-ク ロロエチル、1, 1ージフルオロエチル、2, 2ージフ ルオロエチルなど)、ハロゲン(たとえば塩素、臭素、 弗素、沃素)、カルボキシ、上記のごとき保護されたカ ルボキシ、ヒドロキシ、保護されたヒドロキシ、アリー ル(たとえばフェニル、ナフチルなど)、フェニル低級 アルキル(たとえばベンジル、フェネチル、フェニルプ ロピルなど)などのアル低級アルキル、カルボキシ(低 級) アルキル (低級アルキル部分としては上に例示した ものを引用しうる)、保護されたカルボキシ(低級)ア ルキル(低級アルキル部分としては上に例示したものを 引用でき、保護されたカルボキシ部分も上に例示したも のを引用しうる)、ニトロ、アミノ、保護されたアミ ノ、ジ低級アルキルアミノ(たとえばジメチルアミノ、 ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、エチルメチル アミノ、イソプロピルメチルアミノ、エチルイソプロピ ルアミノなど)、ヒドロキシ低級アルキル、保護された ヒドロキシ低級アルキル、アシル、シアノ、メルカプ ト、低級アルキルチオ(たとえばメチルチオ、エチルチ オ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオな ど)、イミノなどが挙げられる。

【0030】好適な「保護されたアミノ」としては、アシルアミノ(アシル部分としては上に例示したものを引用しうる)などが挙げられる。「適当な置換基を有して

いてもよい複素環基」なる表現中の好適な「置換基」と しては、低級アルキル(たとえばメチル、エチル、プロ ピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第三級ブチ ル、ペンチル、ネオペンチル、第三級ペンチル、ヘキシ ルなど)、低級アルコキシ(たとえばメトキシ、エトキ シ、プロポキシ、イソプロポキシ、イソブトキシ、第三 級ブトキシ、ペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、第 三級ペンチルオキシ、ヘキシルオキシなど)、低級アル ケニル (たとえばビニル、1-プロペニル、アリル、1 ーメチルアリル、1ーまたは2ーまたは3ープテニル、 1-または2-または3-または4-ペンテニル、1-または2-または3-または4-または5-ヘキセニル など)、低級アルキニル(たとえばエチニル、1-プロ ピニル、プロパルギル、1-メチルプロパルギル、1-または2-または3-ブチニル、1-または2-または 3-または4-ペンチニル、1-または2-または3-または4-または5-ヘキシニルなど)、モノ(または ジまたはトリ) ハロ低級アルキル (たとえばフルオロメ チル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロ メチル、ジクロロメチル、トリクロロメチルなど)、ハ ロゲン(たとえば塩素、臭素、弗素、沃素)、カルボキ シ、保護されたカルボキシ、ヒドロキシ、保護されたヒ ドロキシ、アリール(たとえばフェニル、ナフチルな ど)、フェニル低級アルキル(たとえばベンジル、フェ ネチル、フェニルプロピルなど) などのアル低級アルキ・ ル、カルボキシ (低級) アルキル、保護されたカルボキ シ(低級)アルキル、ニトロ、アミノ、保護されたアミ ノ、ジ (低級) アルキルアミノ (たとえばジメチルアミ ノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、エチルメ チルアミノ、イソプロピルメチルアミノ、エチルイソプ ロピルアミノなど)、ヒドロキシ(低級)アルキル、保 護されたヒドロキシ(低級)アルキル、シアノ、メルカ プト、低級アルキルチオ(たとえばメチルチオ、エチル チオ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオな ど)、イミノなどが挙げられる。

【0031】「適当な置換基を有していてもよいアル (低級) アルキル」なる表現中の好適な「置換基」としては、低級アルキル (たとえばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第三級プチル、ペンチル、ネオペンチル、第三級ペンチル、ヘキシルなど)、低級アルコキシ (たとえばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、イソブトキシ、第三級プトキシ、ペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、第三級ペンチルオキシ、ヘキシルオキシなど)、低級アルケニル (たとえばビニル、1ープロペニル、アリル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペンテニル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペンテニル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペンテニル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペンテニル、1ーまたは2ーまたは3ーまたは4ーペンテニル、1ープロなど)、低級アルキニル (たとえばエチニル、1ープロピニル、プロパルギル、1ーメチルプロパルギル、1ー 50

18

または2-または3-ブチニル、1-または2-または 3-または4-ペンチニル、1-または2-または3-または4-または5-ヘキシニルなど)、モノ(または ジまたはトリ)ハロ低級アルキル(たとえばフルオロメ チル、ジフルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロ メチル、ジクロロメチル、トリクロロメチルなど)、ハ ロゲン(たとえば塩素、臭素、弗素、沃素)、カルボキ シ、保護されたカルボキシ、ヒドロキシ、保護されたヒ ドロキシ、アリール (たとえばフェニル、ナフチルな ど)、フェニル低級アルキル (たとえばベンジル、フェ ネチル、フェニルプロピルなど) などのアル低級アルキ ル、カルボキシ(低級)アルキル、保護されたカルボキ シ (低級) アルキル、ニトロ、アミノ、保護されたアミ ノ、ジ(低級)アルキルアミノ(たとえばジメチルアミ ノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、エチルメ チルアミノ、イソプロピルメチルアミノ、エチルイソプ ロピルアミノなど)、ヒドロキシ(低級)アルキル、保 護されたヒドロキシ(低級)アルキル、シアノ、メルカ プト、低級アルキルチオ(たとえばメチルチオ、エチル チオ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオな ど)、イミノなどが挙げられる。目的化合物および出発 化合物の製造法を以下に詳しく説明する。

【0032】製造法(1)

化合物(Ia)またはその塩は、化合物(IIa)また はそのカルボキシ基における反応性誘導体あるいはそれ らの塩を化合物 (III) またはその反応性誘導体ある いはそれらの塩と反応させることにより製造できる。化 合物(III)の好適な反応性誘導体としては、化合物 (ІІІ) とアルデヒド、ケトンなどのカルボニル化合 物との反応により形成されるシッフ塩基型イミンまたは そのエナミン型互変異性体、化合物(III)と、ビス (トリメチルシリル) アセトアミド、モノ (トリメチル・ シリル) アセトアミド [たとえばN- (トリメチルシリ ル) アセトアミド] 、ビス(トリメチルシリル)尿素な どのシリル化合物との反応により形成されるシリル誘導 体、化合物 (I I I) と三塩化燐またはホスゲンとの反 応により形成される誘導体などが挙げられる。化合物 (IIa) のカルボキシ基における好適な反応性誘導体 としては、酸ハロゲン化物、酸無水物、活性アミド、活 性エステルなどが挙げられる。それら反応性誘導体の好 適な例としては、酸塩化物;酸アジド;置換燐酸(たと えばジアルキル燐酸、フェニル燐酸、ジフェニル燐酸、 ジベンジル燐酸、ハロゲン化燐酸など)、ジアルキル亜 燐酸、亜硫酸、チオ硫酸、硫酸、スルホン酸(たとえば メタンスルホン酸など)、脂肪族カルボン酸(たとえば 酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、ピバル酸、ペン タン酸、イソペンタン酸、2-エチル酪酸、トリクロロ 酢酸など)、芳香族カルボン酸(たとえば安息香酸な ど) などの酸との混合酸無水物;対称酸無水物;イミダ ゾール、4-置換イミダゾール、ジメチルピラゾール、

トリアゾール、1 - ヒドロキシ-1 H - ベンゾトリアゾ ールまたはテトラゾールとの活性アミド;活性エステル [たとえばメチルエステル、エチルエステル、シアノメ チルエステル、メトキシメチルエステル、ジメチルイミ ノメチル [$(CH_3)_2N^+=CH-$] エステル、ビニル エステル、プロパルギルエステル、pーニトロフェニル・ エステル、2, 4-ジニトロフェニルエステル、トリク・ ロロフェニルエステル、ペンタクロロフェニルエステ ル、メシルフェニルエステル、フェニルアゾフェニルエ ステル、フェニルチオエステル、pーニトロフェニルチ オエステル、pークレジルチオエステル、カルボキシメ チルチオエステル、ピラニルエステル、ピリジルエステ ル、ピペリジルエステル、8-キノリルチオエステルな ど] またはN-ヒドロキシ化合物 [たとえばN, N-ジ メチルヒドロキシルアミン、1-ヒドロキシ-2(1 H) ーピリドン、Nーヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシフタルイミド、1-ヒドロキシ-1H-ベン ソトリアソールなど]とのエステルなどが挙げられる。 これらの反応性誘導体は、使用する化合物(IIa)の 種類に応じて適宜選択すればよい。

【0033】反応は、通常、慣用の溶媒、たとえば水、 アルコール (たとえばメタノール、エタノールなど)、 アセトン、ジオキサン、アセトニトリル、クロロホル ム、塩化メチレン、塩化エチレン、テトラヒドロフラ ン、酢酸エチル、N、N-ジメチルホルムアミド、ピリ ジン、その他の反応に悪影響を及ぼさない有機溶媒中で 実施する。これら慣用の溶媒は水との混合物として用い てもよい。この反応において、化合物(IIa)を遊離 酸の形でまたはその塩の形で使用するときには、N, N'ージシクロヘキシルカルボジイミド、Nーシクロヘ キシルーN'ーモルホリノエチルカルボジイミド、N-シクロヘキシルーN'- (4-ジエチルアミノシクロヘ キシル) カルボジイミド、N, N' -ジエチルカルボジ イミド、N、N'ージイソプロピルカルボジイミド、N ーエチルーN'- (3-ジメチルアミノプロピル) カル ボジイミド、N, N' -カルボニルビス (2-メチルイ ミダゾール)、ペンタメチレンケテン-N-シクロヘキ シルイミン、ジフェニルケテン-N-シクロヘキシルイ ミン、エトキシアセチレン、1-アルコキシ-1-クロ ロエチレン、亜燐酸トリアルキル、ポリ燐酸エチル、ポ リ燐酸イソプロピル、オキシ塩化燐(塩化ホスホリ ル)、三塩化燐、塩化チオニル、塩化オキサリル、ハロ 蟻酸低級アルキル(たとえばクロロ蟻酸エチル、クロロ 蟻酸イソプロピルなど)、トリフェニルホスフィン、2 ーエチルー 7ーヒドロキシベンゾイソオキサゾリウム 塩、水酸化2-エチル-5- (m-スルホフェニル) イ ソオキサゾリウム分子内塩、1-(p-クロロベンゼン スルホニルオキシ) -6-クロロ-1H-ベンゾトリア ゾール、N, N-ジメチルホルムアミドと塩化チオニ ル、ホスゲン、クロロ蟻酸トリクロロメチル、オキシ塩 50 20

化燐などとの反応により調製されるいわゆるビルスマイヤー試薬などの慣用の縮合剤の存在下に反応を行うことが好ましい。出発化合物が液状であるときは、それを溶媒としても使用することができる。反応を、重炭酸アルカリ金属、トリ(低級)アルキルアミン、ピリジン、Nー低級アルキルモルホリン、N,Nージ(低級)アルキルベンジルアミンなどの無機または有機塩基の存在下に行うこともできる。反応温度は特に限定されないが、通常は、冷却ないし加熱下に反応を行う。

【0034】製造法(2)

化合物(Ic)またはその塩は、化合物(Ib)または その塩を化合物(IV)またはその塩と反応させること により製造できる。反応は、通常、慣用の溶媒、たとえ ばアルコール (たとえばメタノール、エタノール、エチ レングリコールなど)、クロロホルム、エーテル、テト ラヒドロフラン、ベンゼン、N, N-ジメチルホルムア ミド、その他の反応に悪影響を及ぼさない任意の有機溶 媒中で行う。反応温度は特に限定されないが、通常は、 冷却ないし加温下に反応を行う。反応は、通常、アルカ リ金属水酸化物、アルカリ金属炭酸水素塩、アルカリ金 属炭酸塩、アルカリ金属酢酸塩、トリ (低級) アルキル アミン、アルカリ金属水素化物、ピリジン、ルチジン、 ピコリン、ジメチルアミノピリジン、N-低級アルキル モルホリン、N、N-ジ(低級)アルキルベンジルアミ ン、N、N-ジ(低級)アルキルアニリンなどの無機ま たは有機塩基の存在下で行う。塩基および/または出発 化合物が液状であるときは、それらを溶媒としても使用 できる。

【0035】製造法(3)

化合物 (Id) またはその塩は、化合物 (V) またはその塩を化合物 (VIII) またはその塩と反応させることにより製造できる。反応は、通常、アルコール (たとえばメタノール、エタノールなど)、ベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、トルエン、塩化メチレン、二塩化エチレン、クロロホルム、ジェチルエーテルなどの溶媒、その他反応に悪影響を及ぼさない任意の溶媒中で実施する。反応温度は特に限定されないが、通常は、加温ないし加熱下に反応を行う。

【0036】製造法(4)

化合物 (Ie) またはその塩は、化合物 (IX) またはその塩を化合物 (IIIa) またはその塩と反応させ、生じた化合物を次に還元反応に付すことにより製造できる。この還元は、化学還元および接触還元を含めて、常法によって行う。化学還元に用いるべき好適な還元剤は、水素化物(たとえば沃化水素、硫化水素、水素化アルミニウムリチウム、水素化硼素ナトリウム、水素化シアノ硼素ナトリウムなど)あるいは金属(たとえば錫、亜鉛、鉄など)または金属化合物(たとえば塩化クロム、酢酸クロムなど)と有機酸または無機酸(たとえば蟻酸、酢酸、プロピオン酸、トリフルオロ酢酸、pート

(12)

ルエンスルホン酸、塩酸、臭化水素酸など)との組合せ である。接触還元に使用すべき好適な触媒は、白金触媒 (たとえば白金板、海綿状白金、白金黒、コロイド状白 金、酸化白金、白金線など)、パラジウム触媒(たとえ ば海綿状パラジウム、パラジウム黒、酸化パラジウム、 パラジウム炭、コロイド状パラジウム、パラジウム/硫 酸バリウム、パラジウム/炭酸バリウムなど)、ニッケ ル触媒(たとえば還元ニッケル、酸化ニッケル、ラネー ニッケルなど)、コバルト触媒(たとえば還元コバル ト、ラネーコバルトなど)、鉄触媒(たとえば還元鉄、 ラネー鉄など)、銅触媒(たとえば還元銅、ラネー銅、 ウルマン銅など)などの慣用のものである。反応は、通 常、水、アルコール(たとえばメタノール、エタノール など)、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロ フラン、これらの混合物などの溶媒、その他反応に悪影 響を及ぼさない任意の溶媒中で実施する。さらに、上記 化学還元に使用すべき酸が液状であるときは、それらを 溶媒としても使用できる。反応温度は特に限定されない が、通常は、冷却ないし加熱下に反応を実施する。

21

【0037】製造法(5)

化合物 (Ig) またはその塩は、化合物 (If) または その塩をヒドロキシ保護基の脱離反応に付すことにより 製造できる。この脱離反応の好適な方法としては、加水 分解、還元などの常法が挙げられる。

(i)加水分解の場合:加水分解は、塩基あるいはルイ ス酸を含めての酸の存在下に行うことが好ましい。好適 な塩基としては、アルカリ金属(たとえばナトリウム、 カリウムなど)、アルカリ土類金属(たとえばマグネシ ウム、カルシウムなど)、これらの水酸化物、炭酸塩ま たは炭酸水素塩、トリ(低級)アルキルアミン(たとえ ばトリメチルアミン、トリエチルアミンなど)、ピコリ ン、1,5ージアザビシクロ[4.3.0] ノンー5ー. エンなどの無機塩基および有機塩基が挙げられる。好適 な酸としては、有機酸(たとえば蟻酸、酢酸、プロピオ ン酸、トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸など) および 無機酸(たとえば塩酸、臭化水素酸、硫酸、塩化水素、 臭化水素など)が挙げられる。トリハロ酢酸(たとえば トリクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸など) などのルイス 酸を用いての脱離は、カチオン補捉剤(たとえばアニソ ール、フェノールなど)の存在下に実施することが好ま 40 しい。反応は、通常、水、アルコール(たとえばメタノ ール、エタノール、イソプロピルアルコールなど)、テ トラヒドロフラン、ジオキサン、ジクロロメタン、二塩 化エチレン、クロロホルム、N、Nージメチルホルムア ミド、N、Nージメチルアセトアミドなどの慣用の溶 媒、その他反応に悪影響を及ぼさない任意の有機溶媒中 で実施する。これらの溶媒のうち、親水性の溶媒は水と の混合物として使用してもよい。反応温度は特に限定さ れないが、通常は、冷却ないし加温下に反応を行う。

を含む常法により行う。化学還元に使用すべき好適な還 元剤は、金属(たとえば錫、亜鉛、鉄など)または金属 化合物(たとえば塩化クロム、酢酸クロムなど)と有機 酸または無機酸(たとえば蟻酸、酢酸、プロピオン酸、 トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸、塩酸、臭 化水素酸など) との組合せである。接触還元に使用すべ き好適な触媒は、白金触媒(たとえば白金板、海綿状白 金、白金黒、コロイド状白金、酸化白金、白金線な ど)、パラジウム触媒(たとえば海綿状パラジウム、パー ラジウム黒、酸化パラジウム、パラジウム炭、コロイド 状パラジウム、パラジウム/硫酸バリウム、パラジウム /炭酸バリウムなど)、ニッケル触媒(たとえば還元ニ ッケル、酸化ニッケル、ラネーニッケルなど)、コバル ト触媒(たとえば還元コバルト、ラネーコバルトな ど)、銅触媒(たとえば還元銅、ラネー銅、ウルマン銅 など)、鉄触媒(たとえば還元鉄、ラネー鉄、ウルマン 鉄など)などの慣用のものである。この還元は、通常、 水、メタノール、エタノール、プロパノール、N. N-ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、ジオキサ ン、テトラヒドロフラン、これらの混合物などの、反応 に悪影響を及ぼさない慣用の溶媒中で実施する。さら に、上記化学還元に使用すべき酸が液状であるときは、 それらを溶媒としても使用できる。この還元の反応温度 は特に限定されないが、通常は、冷却ないし加温下に反 応を行う。

22

【0038】製造法(6)

化合物(Ih)またはその塩は、化合物(Ig)または その塩を酸化反応に付すことにより製造できる。酸化は 常法に従って実施する。好適な酸化剤としては、ジメチ ルスルホキシドとN, N' -ジシクロヘキシルカルボジ イミド、低級アルカン酸無水物(たとえば無水酢酸な) ど)、五酸化燐、三酸化硫黄-ピリジン、N-ハロスク シンイミド(たとえばN-クロロスクシンイミドな ど)、塩化オキサリルなどとの組合せが挙げられる。反 応は、酸の存在下に実施しうる。好適な酸としては、有 機酸(たとえば蟻酸、酢酸、プロピオン酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸など)および無機酸(たとえば 塩酸、臭化水素酸、燐酸、硫酸、塩化水素、臭化水素な ど)などが挙げられる。反応は、アルカリ金属(たとえ ばナトリウム、カリウムなど)、アルカリ金属水酸化物 (たとえば水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど)、 アルカリ金属炭酸水素塩(たとえば炭酸水素ナトリウ ム、炭酸水素カリウムなど)、アルカリ金属炭酸塩(た とえば炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなど)、トリ低級 アルキルアミン(たとえばトリメチルアミン、トリエチ ルアミン、ジイソプロピルアミンなど)、アルカリ金属 水素化物(たとえば水素化ナトリウムなど)、アルカリ 金属低級アルコキシド(たとえばナトリウムメトキシ ド、ナトリウムエトキシドなど)、ピリジン類(たとえ (ii) 還元の場合:還元は、化学還元および接触還元 50 ぱピリジン、ルチジン、ピコリン、ジメチルアミノピリ

ジンなど)、Nー低級アルキルモルホリン、N, Nージ低級アルキルベンジルアミン、N, Nージ低級アルキルアニリンなどの無機塩基または有機塩基の存在下で実施してもよい。塩基、酸および/または出発化合物が液状であるときは、それらを溶媒としても使用できる。この反応は、通常、水、アルコール(たとえばメタノール、エタノールなど)、ベンゼン、N, Nージメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、トルエン、塩化メチレン、二塩化エチレン、クロロホルム、ジオキサン、ジエチルエーテルなどの溶媒、その他反応に悪影響を及ぼさない任意の溶媒中で実施する。これらの慣用的溶媒は水と混合して使用してもよい。反応温度は特に限定されないが、通常は、冷却ないし加温下に反応を行う。

【0039】製造法(A)

化合物 (IIb) またはその塩は、化合物 (V) または その塩を化合物 (VI) またはその塩と反応させること により製造できる。反応は、通常、水、アルコール (た とえばメタノール、エタノール、イソプロピルアルコールなど)、テトラヒドロフラン、ジオキサン、クロロホルム、塩化メチレン、ジメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミドなどの慣用の溶媒、その他反応に 悪影響を及ぼさない任意の有機溶媒中で実施する。これ ちの溶媒のうち、親水性の溶媒は水と混合して用いてもよい。反応温度は特に限定されないが、通常は、冷却ないし加熱下に反応を行う。

【0040】製造法(B)

化合物 (IId) またはその塩は、化合物 (IIc) ま たはその塩を化合物(VII)またはその塩と反応させ ることにより製造できる。反応は、通常、アルコール (たとえばメタノール、エタノール、エチレングリコー ルなど)、クロロホルム、エーテル、テトラヒドロフラ ン、ベンゼン、アセトンなどの慣用の溶媒、その他反応 に悪影響を及ぼさない任意の有機溶媒中で実施する。反 応温度は特に限定されないが、通常は、冷却ないし加熱 下に反応を行う。反応は、アルカリ金属水酸化物、アル カリ金属炭酸水素塩、アルカリ金属炭酸塩、アルカリ金 属酢酸塩、トリ(低級)アルキルアミン、ピリジン、ル チジン、ピコリン、ジメチルアミノピリジン、Nー低級 アルキルモルホリン、N、N-ジ低級アルキルベンジル アミン、N, N-ジ低級アルキルアニリンなどの無機塩 40 基または有機塩基の存在でも実施しうる。塩基および/ または出発化合物が液状のときは、それらを溶媒として も使用できる。

【0041】製造法(C)

化合物 (IIe) またはその塩は、化合物 (IId) またはその塩を還元反応に付すことにより製造できる。還元は、化学還元および接触還元を含めて、ピリジン環を還元して1,2,5,6-テトラヒドロピリジン環としうる常法に従って行う。化学還元に使用すべき好適な還元剤は、水素化物(たとえば沃化水素、硫化水素、水素50

24

化アルミニウムリチウム、水素化硼素ナトリウムなど) あるいは金属(たとえば錫、亜鉛、鉄など)または金属 化合物(たとえば塩化クロム、酢酸クロムなど)と有機 酸または無機酸(たとえば蟻酸、酢酸、プロピオン酸、 トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸、塩酸、臭 化水素酸など)との組合せである。接触還元に使用すべ き好適な触媒は、白金触媒(たとえば白金板、海綿状白 金、白金黒、コロイド状白金、酸化白金、白金線な ど)、パラジウム触媒(たとえば海綿状パラジウム、パ ラジウム黒、酸化パラジウム、パラジウム炭、コロイド 状パラジウム、パラジウム/硫酸バリウム、パラジウム /炭酸バリウムなど)、ニッケル触媒(たとえば還元ニ ッケル、酸化ニッケル、ラネーニッケルなど)、コバル ト触媒(たとえば還元コバルト、ラネーコバルトな ど)、鉄触媒(たとえば還元鉄、ラネー鉄など)、銅触 媒(たとえば還元銅、ラネー銅、ウルマン銅など)など の慣用のものである。還元は、通常、水、アルコール・ (たとえばメタノール、エタノールなど)、N, Nージ メチルホルムアミド、テトラヒドロフランなどの慣用の 容媒、それらの混合物、その他反応に悪影響を及ぼさな い任意の溶媒中で行う。これらの溶媒のうち、親水性の 溶媒は水と混合して用いてもよい。なお、化学還元に使 用すべき上記酸が液状であるときは、それらを溶媒とし ても使用できる。この還元の反応温度は特に制限されな いが、通常は、冷却ないし加温下に反応を実施する。

【0042】製造法(D)

化合物 (IXa) またはその塩は、化合物 (V) またはその塩を化合物 (X) またはその塩と反応させることにより製造できる。この反応は、製造例 7 に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

【0043】製造法(E)-①

化合物 (XII) またはその塩は、化合物) (IXb) またはその塩を化合物 (XI) またはその塩と反応させることにより製造できる。この反応は、製造例8に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

製造法 (E) -②

化合物 (XIII) またはその塩は、化合物 (XII) またはその塩を還元反応に付すことにより製造できる。この反応は、製造例 9 に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

【0044】製造法(F)-①

化合物(XVI)またはその塩は、化合物(XIV)またはその塩を化合物(XV)またはその塩と反応させることにより製造できる。この反応は、製造例11に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

製造法(F)-②

化合物 (XVII) またはその塩は、化合物 (XVI) またはその塩を還元反応に付すことにより製造できる。この反応は、製造例 12 に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

【0045】製造法(G)

化合物 (VIII) またはその塩は、化合物 (XVII I) またはその塩を化合物 (XIX) またはその塩と反 応させることにより製造できる。この反応は、製造例1 7に開示した方法またはそれに類似の方法で実施でき る。

【0046】製造法(H)

化合物(VIII)またはその塩は、化合物(XVII I) またはその塩を化合物(XX) またはその塩と反応 させることにより製造できる。この反応は、製造例19 に開示した方法またはそれに類似の方法で実施できる。

【0047】製造法(1)

化合物(VIIIa)またはその塩は、化合物(III a) またはその塩を化合物(XXI) と反応させること により製造できる。この反応は、製造例20に開示した 方法またはそれに類似の方法で実施できる。方法(1) ~ (6) および (A) ~ (I) における目的化合物およ び出発化合物の好適な塩としては、化合物(1)につい て例示したものを挙げることができる。目的化合物

(I) の好ましい具体例は次の通りである。Mが式: 【化34】

$$\mathbb{R}^1$$

(式中、R1 が水素:低級アルキル:1~4個の窒素原 子を含有し、低級アルキル、低級アルコキシ、ニトロお よびハロゲンからなる群より選ばれた1~3個(より好 ましくは1または2個)の置換基を有していてもよい不 飽和3~8員(より好ましくは5または6員)複素環基 30 [より好ましくは、ピリジル、または低級アルキルテト ラヒドロピリジル];または低級アルキル、低級アルコ キシ、アシルアミノ、低級アキルチオ、ハロゲンおよび ニトロからなる群より選ばれた1~3個(より好ましく は1または2個)の置換基を有していてもよいフェニル [より好ましくは、フェニル、低級アルキルフェニル、 モノ(またはジ)低級アルコキシフェニル、ハロフェニ ル、ニトロフェニル、低級アルキルチオフェニル、また は低級アルカノイルアミノフェニル]であり、 R^2 が水 素;低級アルキル;1~4個の窒素原子を含有し、低級 アルキル、低級アルコキシ、ニトロおよびハロゲンから なる群より選ばれた置換基を1~3個(より好ましくは・ 1または2個)有していてもよい不飽和3~8員(より 好ましくは5または6員) 複素環基 [より好ましくはピ リジル、または低級アルキルテトラヒドロピリジル]; または低級アルキル、低級アルコキシ、アシルアミノ、 ハロゲンおよびニトロからなる群より選ばれた置換基を 1~3個(より好ましくは1または2個)有していても よいフェニル [より好ましくはフェニル、ニトロフェニ ル、または低級アルコキシフェニル]であるか、あるい 50

【0048】 R^1 と R^2 とが互に結合して、式: 【化35】



26

の基を形成しており、Zは、SまたはOをそれぞれ示 す)で表わされる基、式:

【化36】

(14)

$$R^1$$

(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りであ る)で表わされる基、あるいは式:

【化37】



(式中、 R^1 および R^2 は各々上に定義した通りであ る) で表わされる基、Wが結合、低級アルキレンまたは 低級アルケニレンであり、Yが低級アルキレン、

【化38】

式:

·【化39】

(式中、R3 は水素または低級アルキルである) の基ま たは式:

【化40】

(式中、R⁷ はヒドロキシまたは保護されたヒドロキシ [より好ましくはアシルオキシ、特に好ましくは低級アー ルカノイルオキシ] である) の基であり、Aが結合また は低級アルキレンであり、Qが式:

【化41】

(15)

$$-N \stackrel{27}{\underset{R^9}{\overset{27}{\nearrow}}}$$

(式中、 R^8 は低級アルキルであり、 R^9 はアル (低級) アルキル [より好ましくはフェニル (低級) アルキル、特に好ましくはベンジル] または式:

【化42】

$$N-R^4$$

(式中、R⁴ は低級アルキル、または適当な置換基を有していてもよいアル (低級) アルキル [より好ましくは低級アルキル、低級アルコキシ、低級アルキルチオ、ハロゲンおよびニトロからなる群より選ばれた1~3個(より好ましくは1または2個)の置換基を有していてもよいフェニル (低級) アルキル;特に好ましくはベンジルまたはハロベンジル] である) の基である。

【0049】本発明の目的化合物 (I) およびその医薬 として許容される塩は強いアセチルコリンエステラーゼ * 20

*阻害作用を示すが、ブチリルコリンエステラーゼに対してはほとんど阻害作用を示さない。すなわち、本発明の目的化合物(I)およびその医薬として許容される塩はアセチルコリンエステラーゼの選択的阻害剤であり、したがって健忘症、痴呆(たとえばアルツハイマー型の老人性痴呆、脈管性痴呆ならびに脳血管障害などの中枢神経系の疾患の治療に有用である。目的化合物(I)の有用性を示すため、化合物(I)の薬理試験データを以下に示す。以下の試験において実施例2-(1)とあるの

10 は、実施例2-(1)において製造された化合物を意味 する。

[A] アセチルコリンエステラーゼの阻害

(I) 試験方法:アセチルコリンエステラーゼ阻害作用はClinica ChimicaActa, 115 (1981) 163-170に記載の方法(酵素分析法)によって測定した。この試験に用いたアセチルコリンエステラーゼはラットの線状体から得られた。

【0050】(II) 試験結果: · 【表1】

試験化合物	IC ₅₀ (M)			
実施例2-(1)	4.0 X 10 ⁻⁸			

目的化合物(I)またはその医薬として許容される塩 は、ヒトを含む哺乳動物に、通常、慣用の医薬製剤、た とえばカプセル剤、マイクロカプセル剤、錠剤、顆粒、 散剤、トローチ、シロップ、エアゾール剤、吸入剤、液 剤、注射剤、懸濁剤、乳剤などの形で投与される。本発 明の医薬組成物に、医薬用途として慣用に用いられる種 々の有機または無機の担体、たとえば賦形剤(たとえば 白糖、澱粉、マンニトール、ソルビトール、乳糖、グル コース、セルロース、タルク、リン酸カルシウム、炭酸 カルシウムなど)、結合剤(たとえばセルロース、メチ ルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリプ ロピルピロリドン、ゼラチン、アラビアゴム、ポリエチ レングリコール、白糖、澱粉など)、崩壊剤(たとえば 白糖、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチル 40 セルロースのカルシウム塩、ヒドロキシプロピルスター チ、ナトリウムグリコールースターチ、重炭酸ナトリウ ム、リン酸カルシウム、クエン酸カルシウムなど)、滑 沢剤(たとえばステアリン酸マグネシウム、タルク、ラ ウリル硫酸ナトリウムなど)、着香剤(たとえばクエン 📐 酸、メントール、グリシン、オレンジ末など)、保存剤 (たとえば安息香酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、 メチルパラベン、プロピルパラベンなど)、安定化剤 (たとえばクエン酸、クエン酸ナトリウム、酢酸な ど)、懸濁剤(たとえばメチルセルロース、ポリビニル

ピロリドン、ステアリン酸アルミニウムなど)、分散 剤、水性希釈剤(たとえば水)、基剤ワックス(たとえばカカオ脂、ポリエチレングリコール、白色ワセリンなど)などを配合してもよい。一般には、有効成分として1回量0.01mg/kg~10mg/kg~1日1~4回投与すればよいが、患者の年令、体重、状態または投与方法によって前記投与量を増減してもよい。以下の製造例および実施例は、本発明を説明するために示したものである。

【0051】製造例1

(1) 3ープロピオニルピリジン (10g)のクロロホルム (100ml)溶液に臭素 (4.0ml)を室温で15分間かけて加え、この混合物を6時間還流下に加熱する。冷却後、この混合物を減圧下に蒸発操作に付し、残留物をN, Nージメチルホルムアミド (5ml)に溶解後、これにエチル=2ーアミノー2ーチオキソアセテート (14.8g)を加える。混合物を100℃で30分間撹拌、加熱する。冷却後、この混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで洗浄し、炭酸カリウム水溶液でpH8.0に調製した後、酢酸エチルで抽出する。抽出物を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物をエーテルで再結晶して、2ーエトキシカルボニルー5ーメチルー4ー (ピリジンー3ーイル)チアゾール (5.38g)を得る。

(16)

mp : 71−72°C

IR (ヌジョール): 1700, 1590, 1565 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1.37 (3H, t, J=7.2Hz), 2.67 (3H, s), 4.49 (2H, q, J=7.2Hz), 7.39 (1H, dd, J=4.8, 7.9Hz), 8.04 (1H, d, J=7.9Hz), 8.62 (1H, d, J=4.8Hz), 8.90 (1H, s)

元素分析: C₁₂H₁₂N₂O₂Sとして

計算值: C 58.04, H 4.87, N 11.28

実測値: C 58.01, H 4.57, N 11.16

製造例1-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 2-エトキシカルボニル-4-(ピリジン-3-イル) チアゾール

mp : 65-66℃

IR (ヌジョール): 1725, 1590, 1570 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1. 47 (3H, t, J=7. 1Hz), 4. 52 (2H, q, J=7. 1Hz), 7. 37 (1H, dd, J=5. 0, 8. 0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 29 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 61 (1H, d, J=5. 0Hz), 9. 15 (1H, s)

Mass (M/Z): 234 (M^+)

元素分析: C11H10N2O2Sとして

計算值: C 56.39, H 4.30, N 11.95

実測値: C 56.15, H 4.26, N 12.03

【0052】製造例2

(1) 2-エトキシカルボニルー5-メチルー4ー (ピリジンー3ーイル) チアゾール (1.0g) とヨウ 化メチルのアセトン溶液を室温で一夜撹拌する。溶媒を 減圧下に除去し、残留物をエーテルで再結晶して、2-エトキシカルボニルー4ー (1-メチルー3-ピリジニオ) -5-メチルチアゾール・ヨージド (1.2g) を 得る。

mp: 208-209℃ (分解)

IR (ヌジョール): 1720, 1640, 1495 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 35 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 79 (3H, s), 4. 42 (2H, q, J=7. 1Hz), 4. 47 (3H, s), 8. 26 (1H, dd, J=6. 0, 8. 2Hz), 8. 87 (1H, d, J=8. 2Hz), 9. 05 (1H, d, J=6. 0Hz), 9. 34 (1H, s)

元素分析: C13H15IN2O2Sとして

計算值: C 40.01, H 3.87, N 7.18

実測値: C 40.10, H 3.80, N 6.94

製造例2-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 2-エトキシカルボニルー4-(1-メチルー3-ピリジニオ) チアゾール・ヨージド

mp: 151-153℃ (分解)

IR $(\not S \not = - \not V)$: 1730, 1630, 1590, 1520 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.38 (3H, t, J=7.1Hz), 4.45 (2H, q, J=7.1Hz), 4.47 (3H, s), 8.25 (1H, dd, J=6.1, 8.2Hz), 8.97 (1H, s), 9.02 (1H, d, J=6.1Hz), 9.10 (1H, d, J=8.2Hz), 9.61 (1H, s)

元素分析: C₁₂H₁₃IN₂O₂Sとして

計算値: C 38.31, H 3.48, N 7.45

30

実測値: C 38.39, H 3.38, N 7.08

【0053】製造例3

2-エトキシカルボニルー4ー(1ーメチルー3ーピリジニオ)-5-メチルチアゾール・ヨージド(1.0g)のメタノール(15ml)-水(8ml)溶液を0℃に冷却し、撹拌する。水素化ホウ素ナトリウム(0.19g)を30分間かけて加える。混合物をさらに30分間撹拌した後、これに10%塩酸(15ml)を加える。炭酸カリウム水溶液で混合物のpHを10.5に調整した後、酢酸エチル(50ml)で抽出する。抽出物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して、2-エトキシカルボニルー4ー(1-メチルー1,2,5,6-テトラヒドロピリジンー3-イル)-5-メチルチアゾール(0.6g)を油状物として得る。

IR (薄層) : 1705, 1510 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1. 42 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 40-2. 45 (2 H, m), 2. 47 (3H, s), 2. 57 (3H, s), 2. 59-2. 67 (2H, m), 3. 34-3. 38 (2H, m), 4. 44 (2H, q, J=7. 1Hz), 5. 95-6. 01

20 (1H, m)

Mass (M/Z) : 266 (M^+)

【0054】製造例4

2-エトキシカルボニルー4ー(1-メチルー3ーピリジニオ)チアゾール・ヨージド(3.0g)のメタノール(30ml)ー水(15ml)溶液を0℃に冷却し、撹拌する。水素化ホウ素ナトリウム(0.6g)を30分間かけて加える。混合物を更に30分間撹拌した後、これに10%塩酸(10ml)を加える。混合物を炭酸カリウム水溶液でpH10.0に調整し、酢酸エチル(50ml)で抽出する。抽出物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して、2-メトキシカルボニルー4ー(1-メチルー1,2,5,6-テトラヒドロピリジンー3ーイル)チアゾール(0.9g)を得る。

mp : 83−84℃

IR (ヌジョール): 3200, 1725 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 2.40-2.45 (2H, m), 2.47 (3H, s), 2.59 (2H, t, J=5.2Hz), 3.50 (2H, m), 4.01 (3H, s), 6.76 (1H, m), 7.29 (1H, s)

40 Mass (M/Z) : 238 (M+)

元素分析: C₁₁H₁₄N₂O₂Sとして

計算値: C 55.44, H 5.92, N 11.75 実測値: C 55.18, H 5.98, N 11.61

【0055】製造例5

(1) 4'-クロロプロピオフェノン(5.43g)の塩化メチレン(50ml)溶液にピリジニウムヒドロブロミドペルブロミド(10.3g)と30%臭化水素/酢酸(5ml)を室温で加える。2時間後、混合物を氷水に注ぐ。有機層を分離し、水、飽和炭酸水素ナトリウム溶液ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで

乾燥した後、溶媒を減圧留去する。残留物をN,Nージメチルホルムアミド(5 m l)に溶解し、この溶液にエチル=2ーアミノー2ーチオキソアセタート(2.76g)を加える。混合物を60℃で2時間加熱する。冷却後、混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出物を硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物をシリカゲルクロマトグラフィーにかけ、クロロホルム/メタノール(98:2)で溶出して、4-(4-クロロフェニル)-2-エトキシカルボニル-5-メチルチアゾール(1.98g)を得る。

IR (薄層): 1720 cm⁻¹

NMR (CDC13, δ) : 1.43 (3H, t, J=7.1Hz), 2.62 (3H, s), 4.47 (2H, q, J=7.1Hz), 7.41 (2H, d, J=8.7Hz), 7.61 (2 H, d, J=8.7Hz)

Mass (m/z) : 281 (遊離化合物のM+)

製造例5-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 2-エトキシカルボニルー4ー(2-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール

IR (薄層): 1710 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1.41 (3H, t, J=7.2Hz), 2.38 (3H, s), 3.79 (3H, s), 4.46(2H, q, J=7.2Hz), 6.96 (1H, d, J=8.0 Hz), 7.03 (1H, d, J=7.4Hz), 7.33-7.41 (2H, m) Mass (m/z): 277 (M⁺)

(3) 2-エトキシカルボニル-5-メチル-4-(4-ニトロフェニル) チアゾール

mp : 109−111℃

IR (ヌジョール): 1730, 1600 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 1. 36 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 72 (3H, s), 4. 40 (2H, q, J=7. 1Hz), 7. 99 (2H, d, J=9. 0Hz), 8. 33 (2H, d, J=9. 0Hz)

元素分析: C₁₃H₁₂N₂O₄Sとして

計算值: C 53.41, H 4.13, N 9.58

実測値: C 53.50, H 3.98, N 9.53

Mass (m/z) : 292 (M^+)

(4) 2-エトキシカルボニル-4-(4-メチルフェニル) -5-メチルチアゾール

IR (薄層): 1700 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1. 43 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 39 (3H, s), 2. 62 (3H, s), 4. 47 (2H, q, J=7. 1Hz), 7. 24 (2H, d, J=7. 4Hz), 7. 55 (2H, d, J=7. 4Hz)

Mass (m/z) : 261 (M^+)

【0056】(5) 2-エトキシカルボニル-4-(4-アセチルアミノフェニル)-5-メチルチアゾー ル

mp : 186−188℃

IR $(\cancel{3}\cancel{5}\cancel{5}\cancel{5}\cancel{-}\cancel{1}\cancel{2}): 3450, 1710, 1680, 1590 \text{ cm}^{-1}$ NMR $(\text{DMSO-d}_6, \delta): 1.34 \ (3\text{H, t, J=7.1Hz}), 2.08 \ (3\text{H, s}), 2.63 \ (3\text{H, s}), 4.37 \ (2\text{H, q, J=7.1Hz}), 7.61 \ (2\text{H, d, J=6.7Hz}), 7.71 \ (2\text{H, d, J=6.7Hz}), 10.10 \ (1\text{H, s})$

Mass (m/z) : 304 (M^+)

32

(6) 2-xトキシカルボニル-4-(3-x)トキシフェニル) -5-xチルチアゾール

mp: 70−72°C

IR (ヌジョール): 1730, 1600 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ) : 1. 43 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 62 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 4. 43 (2H, q, J=7. 1Hz), 6. 89-6. 95 (1H, m), 7. 19-7. 39 (3H, m)

Mass (m/z) : 277 (M^+)

(7) 2ーエトキシカルボニルー5,6ージヒドロー4 Hーベンゾ [6,7] シクロヘプタ [1,2ーd] ヂアゾール

IR (薄層): 1730 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1. 45 (3H, t, J=7.1Hz), 2. 22-2. 36 (2 H, m), 2. 70-2. 85 (2H, m), 2. 92-3. 07 (2H, m), 4. 48 (2 H, q, J=7.1Hz), 7. 20-7. 38 (3H, m), 7. 96-8. 01 (1H, m). Mass (m/z): 273 (M⁺)

(8) 2-エトキシカルボニル-4-フェニルチアゾ ール

IR (薄層) : 1710 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1. 46 (3H, t, J=7. 1Hz), 4. 50 (2H, q, J=7. 1Hz), 7. 33-7. 50 (3H, m), 7. 74 (1H, s), 7. 92-7. 98 (2H, m)

Mass (m/z) : 233 (M^+)

【0057】製造例6

製造例1-(1) および製造例5-(1) と同様にして下記の化合物を得る。2-エトキシカルボニル-4-(3,4-ジメトキシフェニル)-5-メチルチアゾー

mp : 93−94°C

NMR (CDCl₃, δ): 1.44 (3H, t, J=7.1Hz), 2.62 (3H, s), 3.93 (3H, s), 3.94(3H, s), 4.47 (2H, q, J=7.1Hz), 6.9 2 (1H, d, J=8.5Hz), 7.15 (1H, d, J=8.5Hz), 7.24 (1H, s) Mass (m/z): 307 (M⁺)

【0058】製造例7

(2-プロモプロピオニル) ベンゼン (8.1g) と 2, 2-ジ (メトキシ) チオアセタミド (10.28 g) のN, N-ジメチルホルムアミド (25 ml) 中混合物を50℃で30分間加熱する。次いで混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出し、減圧濃縮する。残留物を濃硫酸 (0.5 ml) とアセトン (50 ml) の混合物に溶解する。この溶液を30分間撹拌した後、減圧下に蒸発操作に付し、酢酸エチルで抽出する。抽出物を水洗し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにかけ、クロロホルムで溶出して、2-ホルミル-5-メチルー4-フェニルチアゾール (2.7g) を得る。

mp : 47−48°C

IR (ヌジョール): 1670 cm⁻¹

50 NMR (CDCl₃, δ) : 2.68 (3H, s), 7.37-7.54 (3H, m), 7.

65-7.70 (2H, m), 9.96 (1H, s)

Mass (m/z) : 203 (M^+)

元素分析: C11HgNOS・0.1H20として

計算值: C 64.43, H 4.52, N 6.83

実測値: C 64.55, H 4.38, N 6.82

【0059】製造例8

2-ホルミルー5-メチルー4-フェニルチアゾール (1.0g)、マロン酸(2.05g) およびピペリジ ン(0.24ml)のピリジン(10ml)中混合物を 1時間還流する。冷却後、混合物を減圧下に蒸発操作に 付して、10%塩酸で酸性とし、酢酸エチルで抽出す る。抽出物を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネ シウムで乾燥した後、減圧濃縮する。残留物をエーテル で粉末化して、2- [(E)-2-カルボキシエテニ ル] -4-フェニル-5-メチルチアゾール(0.68 g)を得る。

mp : 211-213℃

IR (ヌジョール): 1680, 1620 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 2.60 (3H, s), 6.61 (1H, d, J=15.8H z), 7.37-7.72 (6H, m), 12.78 (1H, s)

Mass (m/z) : 245 (M^+)

【0060】製造例9

2-[(E)-2-カルボキシエテニル]-4-フェニ ルー5-メチルチアゾール (O. 7g) と水酸化パラジ ウム (II) (0.15g) のテトラヒドロフラン (1 5 m l) 中混合物を常圧下で8時間水素添加する。水酸 化パラジウム(II)を濾去し、濾液を減圧濃縮する。 得られた析出物をエーテルで洗浄して、2-(2-カル ボキシエチル) - 4 - フェニル - 5 - メチルチアゾール (0.7g)を得る。

mp : 172-174℃

IR (薄層): 3460, 1720 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 2.51 (3H, s), 2.78 (2H, t, J=7.1H z), 3. 25 (2H, t, J=7. 1Hz), 7. 36-7. 53 (3H, m), 7. 64-7. 69 (2H, m)

Mass (m/z) : 247 (M^+)

【0061】製造例10

塩化スルフリル(3.33m1)の塩化メチレ ン (5 m l) 溶液を 3 - アセチルメチルピリジン (5. . 60g) の塩化メチレン (50ml) 溶液に室温で滴下 する。混合物を2時間撹拌した後、減圧下に蒸発操作に 付す。残留物とエチル=2-アミノ-2-チオキソアセ テート(6.62g)のN, N-ジメチルホルムアミド (5 m l) 中混合物を100℃で1時間撹拌する。混合 物を室温まで冷却した後、水に注ぎ、炭酸カリウム水溶 液で p H 9. 5 に調整し、酢酸エチルで抽出する。抽出 物を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで 乾燥後、減圧濃縮する。残留物をシリカゲルカラムクロ マトグラフィーにかけ、クロロホルムで溶出して、2-エトキシカルボニルー4ーメチルー5ー (ピリジンー3

(18)

-イル) チアゾール(2.7g)を得る。

mp : 67−69°C

IR (ヌジョール): 1740, 1580, 1560 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ) : 4. 44 (3H, t, J=7. 1Hz), 2. 61 (3H, s), 4.51 (2H, q, J=7.1Hz), 7.45 (1H, ddd, J=0.8, 4.8, 8.0 Hz), 7.83 (1H, ddd, J=0.8, 8.0Hz), 8.67 (1H, dd, J=0.8, 4.8Hz), 8.77 (1H, dd, J=0.8, 0.8Hz)

34

Mass (m/z): 248 (M^+)

元素分析: C12H12N2O2Sとして

計算值: C 58.04, H 4.87, N 11.28

実測値: C 57.91, H 4.87, N 11.29

製造例10ー(1)と同様にして下記の化合物を得る。

2-エトキシカルボニル-5-(4-メトキシ フェニル) -4-メチルチアゾール

mp : 55−56℃

IR (ヌジョール): 1720, 1600 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ) : 1.44 (3H, t, J=7.1Hz), 2.57 (3H, s), 3. 86 (3H, s), 4. 52 (2H, q, J=7. 1Hz), 6. 97 (2H, d, J=10. 3Hz), 7.40 (2H, d, J=10.3Hz)

【0062】製造例11

2-エトキシカルボニル-4-メチル-5- (ピリジン -3-イル) チアゾール (2.0g) とヨウ化メチル (1. 26g) のアセトン (20ml) 溶液を一夜室温 で撹拌した後、減圧濃縮する。残留物をエーテルーアセ トンで再結晶して、2-エトキシカルボニル-4-メチ ルー5ー(1ーメチルー3-ピリジニオ)チアゾール・ ヨージド(2.26g)を得る。

mp : 209−210℃

IR (ヌジョール): 1720, 1640, 1500 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 1. 36 (3H, t, J=7. 0Hz), 2. 60 (3H, s), 4.43 (2H, q, J=7.0Hz), 4.45 (3H, s), 8.29 (1H, dd, J=6.0, 8.0Hz), 8.81 (1H, d, J=8.0Hz), 9.09 (1H, d, J= 6.0Hz), 9.36 (1H, s)

【0063】製造例12

2-エトキシカルボニル-4-メチル-5-(1-メチ ルー3ーピリジニオ) チアゾール・ヨージド (1.0 g) のメタノール(15ml)ー水(8ml)溶液に水 素化ホウ素ナトリウム (0.2g)を0℃で30分間かっ けて加える。混合物を30分間撹拌した後、10%塩酸 (10ml)を加え、次いで炭酸カリウム水溶液でpH 9. 5に調整し、酢酸エチルで抽出する。抽出物を水お よび食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、 減圧濃縮して、2-エトキシカルボニルー4-メチルー 5-(1-メチル-1, 2, 5, 6-テトラヒドロピリ ジン-3-イル) チアゾール (0.6g) を油状物とし て得る。

NMR (CDCl₃, δ) : 4.42 (3H, t, J=7.1Hz), 2.44 (3H, s), 2. 47 (3H, s), 2. 53 (2H, s), 2. 60 (2H, t, J=5. 3Hz), 3. 1 7 (2H, dd, J=2.6, 4.5Hz), 4.44(2H, q, J=7.1Hz), 6.08 (1H, m)

Mass (m/z): 266 (M^+)

【0064】製造例13

1-ベンジル-4-(3-シアノプロピリデン)ピペリ ジン(8.13g)と二酸化白金(0.8g)のメタノ ール(160m1)中混合物を常圧で30分間水素添加 する。触媒を濾去し、濾液を減圧下に蒸発操作に付す。 残留物をシリカゲルクロマトグラフィーにかけ、クロロ ホルム/メタノール (98:2) で溶出して、4-(1 ーベンジルピペリジンー4ーイル)ブチロニトリル (7.80g)を得る。

IR (薄層): 2250 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ) : 1. 27-1. 43 (5H, m), 1. 59-1. 66 (4H, m), 1.78-2.00 (2H, m), 2.32 (2H, t, J=7.0Hz), 2.86-2.9 2 (2H, m), 3.50 (2H, s), 7.20-7.33(5H, m)

Mass (m/z): 241 $(M^{+}-1)$

【0065】製造例14

4- (1-ベンジルピペリジン-4-イル) ブチロニト リル (7.71g) のトルエン (80ml) 溶液に0. 95M水素化ジイソブチルアルミニウムーヘキサン (3 5. 1 m l) を − 6 0 ℃で加え、混合物を室温で 1 時間 撹拌する。これに飽和塩化アンモニウム溶液 (100m 1) を加える。混合物を1時間撹拌した後、5%硫酸 (150m1)を加える。水層を分離し、飽和炭酸カリ ウム水溶液で塩基性とし、酢酸エチルで抽出する。抽出 物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾 燥後、溶媒を減圧留去して、4-(1-ベンジルピペリ ジン-4-イル) ブタナール (4.70g) を油状物と して得る。

IR (薄層): 1720 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ) : 1. 25-1. 28 (6H, m), 1. 56-1. 67 (4H, m), 1.88-1.93 (2H, m), 2.37-2.48 (1H, m), 2.85-2.91 (2H, m), 3.49 (2H, s), 7.19-7.32 (5H, m), 9.74-9.76 (1 H, m)

Mass (m/z): 244 $(M^{+}-1)$

【0066】製造例15

4- (1-ベンジルピペリジン-4-イル) ブタナール (4.66g)、シアン化トリメチルシリル(3.04 ml) およびョウ化亜鉛(100mg) の混合物を室温 で2時間撹拌する。溶媒を減圧留去し、残留物を10% 塩酸 (30m1) とアセトン (15m1) の混合物に溶 解する。この溶液を1時間撹拌した後、飽和炭酸カリウ ム溶液で塩基性とし、酢酸エチルで抽出する。抽出物を 水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥 後、溶媒を減圧留去する。残留物をヘキサンで再結晶し て、5-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)-2-ヒドロキシペンタンニトリル (3.90g) を得る。

mp : 92-94℃

IR (ヌジョール): 3400 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1.26-1.32 (5H, m), 1.47-1.50 (2H, m), 1.64-1.83 (4H, m), 1.92-2.02 (2H, m), 2.89-2.94

(2H, m), 3.52 (2H, s), 4.35 (1H, t, J=6.6Hz), 7.19-7.4 1 (5H, m)

FAB Mass : $273 (M^{+}+1)$

【0067】製造例16

5- (1-ベンジルピペリジン-4-イル) -2-ヒド ロキシペンタンニトリル(3.77g)とトリエチルア ミン (2. 31ml) の塩化メチレン (40ml) 中混 合物にアセチルクロリド (1. 18m1) の塩化メチレ ン(5 m 1)溶液を0℃で滴下する。混合物を室温で1 時間撹拌した後、これに水を加える。混合物を塩化メチ レンで抽出し、抽出物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫 酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、2-ア セトキシー5ー (1ーベンジルピペリジンー4ーイル) ペンタンニトリル (3.50g) を油状物として得る。 IR (薄層): 1750 cm⁻¹ NMR (CDCl₃, δ): 1.24-1.31 (5H, m), 1.42-1.66 (4H, m), 1.82-1.98 (4H, m), 2.13 (3H, s), 2.85-2.90 (2H,

m), 3.48 (2H, s), 5.31 (1H, t, J=6.7Hz), 7.19-7.41 (5 H, m)

Mass (m/z) : 314 (M^+)

【0068】製造例17

2-アセトキシー5- (1-ベンジルピペリジン-4-イル) ペンタンニトリル (3.33g) とトリエチルア ミン (20ml) のエタノール (40ml) 中混合物を 硫化水素を5℃で2時間吹込み、混合物を室温で1時間 撹拌する。析出物を濾取し、冷エタノールならびにエー テルで洗浄して、2ーアセトキシー5ー(1ーベンジル ピペリジン-4-イル)ペンタンチオアミド(2.59 g) を得る。

mp: 135−137°C

IR (ヌジョール): 3480, 3130, 1740, 1620 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.16-1.28 (7H, m), 1.56-1.61 (2 H, m), 1.70-1.93 (3H, m), 2.08 (3H, m), 2.74-2.80 (2 H, m), 3.31-3.35 (1H, m), 3.42 (2H, s), 5.11 (1H, dd, J= 4. 6, 7. 8Hz), 7. 20-7. 39 (5H, m), 9. 19 (1H, s), 9. 76 (1 H, s)

FAB Mass: 349 (M++1)

【0069】製造例18

チオベンズアミド (3.0g) とブロモピルビン酸エチ ル (2. 7 m l) のエタノール溶液を 2 時間還流下に加 熱する。冷却後、混合物を蒸発操作に付し、次いで残留 物に酢酸エチルと水を加えて分層する。有機層を水なら びに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒 を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーにかけ、クロロホルムとメタノールの混合物 (98:2)で溶出して、目的化合物を含む画分を集 め、溶媒を留去して、4-エトキシカルボニルー2-フ ェニルチアゾール (3.1g) を油状物として得る。 IR (薄層) : 1720 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1.434 (3H, t, J=7.1Hz), 4.45 (2H, q,

(20)

J=7.1Hz), 7. 42-7. 49 (3H, m), 7. 97-8. 06 (2H, m), 8. 16 (1H, s)

Mass (m/z) : 233 (M^+)

【0070】製造例19

1ーベンジルー4ー(4ーシアノブチル)ピペリジン(2.0g)とチオアセトアミド(1.76g)の4N塩化水素ージオキサン(20ml)中混合物を3時間還流下に加熱する。冷却後、溶媒を減圧留去し、残留物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、これを酢酸エチルで抽出する。有機層を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにかけ、クロロホルムとメタノールの混合物(98:2)で溶出し、目的化合物を含む画分を集め、溶媒を留去して、5ー(1ーベンジルピペリジンー4ーイル)ペンタンチオアミド(0.8g)を得る。

mp : 124-127℃

IR (ヌジョール): 3200, 1640, 1580 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06–1.21 (7H, m), 1.56–1.65 (4 H, m), 1.81–2.01 (2H, m), 2.42–2.51 (2H, m), 2.73–2.7 ₂₀ 9 (2H, m), 3.41 (2H, s), 7.17–7.34 (5H, m)

Mass (m/z) : 290 (M^+)

【0071】製造例20

ベンソイルイソチオシアナート (1.27ml) のアセ トン (6 m 1) 溶液に1-ベンジル-4- (2-アミノ エチル) ピペリジン (2.0g) のアセトン (6ml) 溶液を室温で加える。 1 時間後、溶媒を減圧留去する。 水と残留物に加え、酢酸エチルで抽出する。有機層を水 ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、 溶媒を減圧留去する。残留物を2.5N水酸化ナトリウ ム(10ml)に溶解し、溶液を30分間還流する。冷 却後、混合物を酢酸エチルで抽出し、有機層を水ならび に食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶 媒を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマト グラフィーに付し、クロロホルムとメタノールの混合物 (95:5)で溶出し、目的化合物を含む画分を集め、 溶媒を留去して、N-[2-(1-ベンジルピペリジン -4-イル) エチル] チオウレア (1.2g) を油状物 として得る。

IR (薄層): 3500, 3400, 1600, 1500 cm⁻¹ NMR (CDC1₃, δ): 1.21-1.33 (3H, m), 1.49-1.67 (4H, m), 1.90-2.00 (2H, m), 2.85-2.91 (2H, m), 3.10-3.20 (2H, m), 3.49 (2H, s), 5.96 (2H, s), 6.48 (1H, m), 7.21-7.32 (5H, m)

Mass (m/z) : 277 (M^+)

【0072】実施例1

 (1) 4,5-ジフェニル-2-エトキシカルボニル チアゾール(0.50g)と1-ベンジル-4-(2-アミノエチル)ピペリジン(0.42g)の混合物を1 00℃で3時間撹拌、加熱する。冷却後、この混合物を50 酢酸エチルに溶解し、水洗する。有機層を分離し、溶媒を減圧留去する。残留物をエーテルで再結晶して、4,5ージフェニルー2ー[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)エチル}カルバモイル]チアゾール(0.32g)を得る。

38

mp: 109-111℃

IR (ヌジョール): 3300, 1640 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1.28-1.40 (3H, m), 1.54-1.75 (4H, m), 1.90-2.02 (2H, m), 2.85-2.91 (2H, m), 3.49 (2H, s), 3.45-3.56 (2H, m), 7.23-7.34 (14H, m), 7.45-7.52 (2H, m)

Mass (M/Z) : 481 (M^+)

元素分析: C30H31N3OSとして

計算值: C 74.81, H 6.48, N 8.72

実測値: C 74.46, H 6.45, N 8.43

実施例1-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 4,5-ビス(4-メトキシフェニル)-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール

IR (CHC1₃): 3400, 1660, 1600 cm⁻¹
NMR (CDC1₃, δ): 1.30-1.48 (3H, m), 1.55-1.74 (4H, m), 1.90-2.00 (2H, m), 2.85-2.91 (2H, m), 3.44-3.54 (2H, m), 3.49 (2H, s), 3.82 (3H, s), 3.83 (3H, s), 6.82 -6.88 (4H, m), 7.25-7.46 (10H, m)

Mass (M/Z) : 541 (M^+)

(3) 4, $5-ジフェニル-2-[{2-(1-メチルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール$

mp: 85-87℃

NMR (CDC1₃, δ): 1.12-1.37 (3H, m), 1.55-1.62 (2H, m), 1.73-1.78 (2H, m), 1.86-2.04 (2H, m), 2.26 (3H, s), 2.81-2.87 (2H, m), 3.50 (2H, dd, J=7Hz, 14Hz), 7.24-7.35 (9H, m), 7.45-7.52 (2H, m)

Mass (M/Z) : 405 (M⁺) 元素分析: C₂₄H₂₇N₃OS・1/5H₂Oとして

計算値: C 70.77, H 6.81, N 9.80

実測値: C 70.45, H 6.74, N 10.26

【0073】実施例2

(1) 2-エトキシカルボニルー5-メチルー4ー(ピリジンー3ーイル)チアゾール(0.8g)と1ーベンジルー4ー(2-アミノエチル)ピペリジン(0.84g)の混合物を100℃で2時間撹拌、加熱する。冷却後、混合物をアルミナを用いるカラムクロマトグラフィーにかけ、クロロホルムで溶出して、4ー(ピリジンー3ーイル)ー5-メチルー2ー[{2-(1ーベンジルピペリジンー4ーイル)エチル}カルバモイル]チアゾール(0.9g)を油状物として得る。この化合物(0.2g)を塩化水素のエタノール溶液で処理し、次いで減圧下に蒸発操作に付し、残留物をエーテルで再結

晶して、4-(ピリジン-3-イル)-5-メチル-2- [$\{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)$ エチル $\}$ カルバモイル] チアゾール・2塩酸塩(0.12g) を得る。

mp : 135℃

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.42-1.76 (5H, m), 1.80-1.92 (2 H, m), 2.72 (3H, s), 2.75-3.10 (2H, m), 3.25-3.35 (4H, m), 4.22 (2H, d, J=6Hz), 7.43-7.62 (3H, m), 7.60-7.62 (2H, m), 8.04 (1H, dd, J=5Hz, 8Hz), 8.75 (1H, d, J=8Hz), 8.87 (1H, d, J=5Hz), 9.00 (1H, t, J=7Hz), 9.26 (1H, s)

Mass (M/Z): 420 (遊離化合物のM+)

元素分析: C24H28N4OS・2HC1・3.5H2Oとして

計算值: C 51.79, H 6.70, N 10.06

実測値: C 51.77, H 6.66, N 9.85

実施例2-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 4-(1-メチル-1, 2, 5, 6-テトラヒ ドロピリジン-3-イル)-2-[{2-(1-ベンジ ルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チア ゾール・2 塩酸塩

mp: 158-161℃ (分解)

IR (ヌジョール): 1660, 1525 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.44-1.75 (5H, m), 1.80-1.95 (2 H, m), 2.52-2.86 (2H, m), 2.86, 2.88 (\sharp H 3H, s), 3.05-3.49 (6H, m), 3.70 (2H, s), 3.85-3.95 (1H, m), 4.21, 4.24 (2H, s), 4.34 (1H, s), 6.86 (1H, br), 7.42-7.45 (3H, m), 7.62-7.66 (2H, m), 7.96 (1H, s), 8.87 (1H, t, J=5.8Hz), 10.99 (1H, br), 11.60 (1H, br)

Mass: $424 (M^+)$

元素分析: C24H32N4OS・2HC1・1. 3H2Oとして

計算值: C 55.33, H 7.08, N 10.75

実測値: C 55.27, H 7.21, N 10.46

(3) 4-(1-メチル-1, 2, 5, 6-テトラヒドロピリジン-3-イル) -5-メチル-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール・2塩酸塩

mp : 150℃

IR (薄層) : 3400, 1640, 1540 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.45-1.75 (5H, m), 1.85-1.95 (2 H, m), 2.55 (3H, s), 2.70-2.80 (2H, m), 2.84, 2.87 (計 40 3H, s), 3.17-3.49 (6H, m), 3.63 (2H, br), 3.80-3.92 (1H, m), 4.21, 4.23 (計 2H, s), 4.28-4.36 (1H, m), 6.2 8 (1H, br), 7.42-7.46 (3H, m), 7.61-7.64 (2H, m), 8.8 0 (1H, t, J=6Hz), 10.92 (1H, br), 11.51 (1H, br)

Mass (M/Z) : 438 (遊離化合物のM+)

元素分析: C25H34N4OS・2HC1・0.5C2H50H・1.5H2Oとして

計算值: C 55.60, H 7.53, N 9.97

実測値: C 55.57, H 7.52, N 9.79

【0074】 実施例3

(1) 2-エトキシカルボニル-5-メチル-4-フ

40

ェニルチアゾール (0.5g) と1-ベンジルー4ー (2-アミノエチル) ピペリジン (0.53g) の混合物を100℃で1時間撹拌、加熱する。冷却後、混合物をアルミナを用いるカラムクロマトグラフィーにかけ、クロロホルムで溶出して、4-フェニル-5-メチルー2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール (0.8g) を得る。この化合物をエタノール (5m1) に溶解し、これにマレイン酸 (0.22g) を加えて、30分間撹拌する。溶媒を減圧下に除去し、残留物を粉末化して、4-フェニル-5-メチル-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール・マレイン酸塩 (0.40g) を得る。

mp : 75℃

IR (ヌジョール): 3300, 1700, 1650 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.02-1.36 (5H, m), 1.90-1.96 (2 H, m), 2.61 (3H, s), 3.30-3.35 (4H, m), 4.28 (2H, s), 6.08 (2H, s), 7.42-7.54 (8H, m), 7.73-7.76 (2H, m), 8.77 (1H, br)

o Mass (M/Z) : 419 (遊離化合物のM⁺)

実施例3-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 4-フェニル-5-メチル-2-[{2-(1 ーベンジルピペリジン-4-イル)メチル}カルバモイル]チアゾール・マレイン酸塩

mp : 162−163℃

IR (ヌジョール) : 3350, 1660, 700 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.2-1.6 (2H, m), 1.7-2.0 (3H, m), 2.61 (3H, s), 2.7-3.1 (2H, m), 3.1-3.4 (4H, m), 4.24 (2H, s), 6.02 (2H, s), 7.4-7.6 (8H, m), 7.7-7.9 (2H,

30 m), 8.86 (1H, br)

元素分析: C28H31N3O5Sとして

計算值: C 64.47, H 5.98, N 8.05

実測値: C 64.54, H 5.95, N 7.93

【0075】実施例4

4, 5-ジフェニル-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] チアゾール (1. 2g) のN, N-ジメチルホルムアミド (10m1) 溶液を0℃に冷却し、これに水素化ナトリウム

(0.1g)を加え、混合物を0℃で1時間撹拌する。ョウ化メチル(0.16ml)を加えて1時間撹拌する。混合物に塩化アンモニウム水溶液(10ml)を加えて反応を停止させ、酢酸エチル(50ml)で抽出する。抽出物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物をヘキサンで再結晶して、4,5ージフェニルー2ー[NーメチルーNー{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)エチル}カルバモイル]チアゾール(0.9g)を得る。

mp: 92−93℃

IR (ヌジョール): 1610, 1495 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1.21-1.40 (3H, m), 1.61-1.80 (4H,

m), 1.82-1.94 (2H, m), 2.77-2.90 (2H, m), 3.14, 3.45 (計 3H, s), 3.48, 3.65 (計 2H, s), 3.55-3.60 (1H, m), 4.11-4.19 (1H, m), 7.23-7.35 (13H, m), 7.45-7.50 (2H, m)

Mass (M/Z) : 495 (M^+)

【0076】実施例5

(1) 2-エトキシカルボニルー5-メチルー4-フェニルチアゾール (1.0g) と4-アミノー1-ベンジルピペリジン (1.0ml) の混合物を100℃で加熱する。1時間後、冷却した混合物をアルミナを用いるクロマトグラフィーにかけ、クロロホルムで溶出し、エーテルーへキサンで再結晶して、2-[(1-ベンジルピペリジン-4-イル)カルバモイル]-5-メチルー4-フェニルチアゾール (1.12g)を得る。

mp : 120-122℃

IR (薄層): 3380, 3300, 1650, 1590 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1.52-1.72 (2H, m), 1.97-2.03 (2H, m), 2.10-2.27 (2H, m), 2.60 (3H, s), 2.83-2.89 (2H, m), 3.52 (2H, s), 3.87-4.04 (1H, m), 7.16-7.66 (11H, m)

Mass (m/z) : 391 (M^+)

元素分析: C23H25N3OS 0.5H2O

計算值: C 68.97, H 6.54, N 10.49

実測値: C 69.11, H 6.31, N 10.51

実施例5-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -5-メチル-4-フェ ニルオキサゾール

IR (薄層): 3400, 1680, 1335 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.0-1.3 (3H, m), 1.3-1.5 (2H, m), 1.55-1.7 (2H, m), 1.8-2.0 (2H, m), 2.60 (3H, s), 2.7-2.9 (2H, m), 3.2-3.5 (4H, m), 3.44 (2H, s), 7.2-7.6 (8 H, m), 7.7-7.8 (2H, m), 8.84 (1H, t, J=6Hz)

Mass (m/z) : 403 (M^+)

【0077】実施例6

実施例3-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(1) 2-[{3-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)プロピル}カルバモイル]-5-メチル-4-フェニルチアゾール・マレイン酸塩

IR (薄層): 3300, 1700, 1650, 1580 cm-1

Mass (m/z): 433 (遊離化合物のM⁺)

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06-1.27 (7H, m), 1.82-1.88 (2 H, m), 2.61 (3H, s), 2.91 (2H, m), 3.25-3.36 (4H, m), 4.29 (2H, s), 6.07 (2H, s), 7.42-7.49 (8H, m), 7.73-7.77 (2H, m), 8.77 (1H, br)

(2) 2-[{5-(N-エチル-N-ベンジルアミノ) ペンチル} カルバモイル] -5-メチル-4-フェニルチアゾール・マレイン酸塩

IR (薄層): 1710, 1660, 865 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.23 (3H, t, J=7.2Hz), 1.2-1.4 (2 50

42

H, m), 1.4-1.8 (4H, m), 2.61 (3H, s), 2.9-3.2 (4H, m), 3.25 (2H, q, J=7.2Hz), 4.31 (2H, s), 6.08 (2H, s), 7.4 -7.6 (8H, m), 7.7-7.8 (2H, m), 8.76 (1H, t, J=6Hz) Mass (m/z) : 421 (M^+)

(3) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル] カルバモイル] -5-メチル-4-フェニルチアゾール・フマル酸塩

mp : 165−168℃

IR (ヌジョール): 1710, 1660 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06-1.48 (5H, m), 1.75-1.81 (2 H, m), 2.35-2.46 (2H, m), 2.53 (3H, s), 3.01-3.07 (2 H, m), 3.29-3.32 (2H, m), 3.85 (2H, s), 6.60 (2H, s), 7.31-7.54 (8H, m), 7.72-7.77 (2H, m), 8.75 (1H, t, J=5.9Hz)

Mass (m/z): 419 (遊離化合物のM+)

【0078】 (4) $2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(4-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール・フマル酸塩$

20 mp : 193−195°C

IR $(\not \supset \exists - \not) : 3350, 1720, 1660 \text{ cm}^{-1}$ NMR $(DMSO-d_6, \delta) : 1.03-1.31 (5H, m), 1.47-1.50 (2H, m), 2.17-2.27 (2H, m), 2.57 (3H, s), 2.91-2.97 (2H, m), 3.28, 3.30 (2H, m), 3.70 (2H, s), 3.81 (3H, s), 6.59 (2H, s), 7.04 (2H, d, J=8.8Hz), 7.28-7.45 (5H, m), 7.67 (2H, d, J=8.8Hz), 8.71 (1H, t, J=5.9Hz)$

Mass (m/z): 449 (遊離化合物のM+)

(5) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(4-クロロフェニル) -5-メチルチアゾール・フマル酸塩

mp : 199-201℃

IR $(\not \supset \not = \neg \nu)$: 3320, 1680, 1650 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.30-1.48 (5H, m), 1.72-1.78 (2 H, m), 2.22-2.33 (2H, m), 2.61 (3H, s), 2.95-3.00 (2 H, m), 3.29-3.32 (2H, m), 3.75 (2H, s), 6.59 (2H, s), 7.34-7.38 (5H, m), 7.55 (2H, d, J=8.4Hz), 7.79 (2H, d, J=8.4Hz), 8.75-8.78 (1H, m)

Mass (m/z) : 454 (遊離化合物のM⁺)

(6) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)エチル}カルバモイル]-4-(4-メチルフェニル)-5-メチルチアゾール・フマル酸塩

mp : 200-202℃

IR $(\not \ni \not \ni \neg \neg \nu)$: 3350, 1720, 1660 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.13-1.47 (5H, m), 1.71-1.77 (2 H, m), 2.20-2.31 (2H, m), 2.36 (3H, s), 2.59 (3H, s), 2.93-2.99 (2H, m), 3.28-3.40 (2H, m), 3.73 (2H, s), 6. 59 (2H, s), 7.28-7.35 (7H, m), 7.64 (2H, d, J=8.1Hz), 8.71 (1H, t, J=5.9Hz)

Mass (m/z): 433 (遊離化合物のM+)

【0079】(7) 4-(4-アセチルアミノフェニ

ル) $-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] <math>-5-$ メチルチアゾール・フマル酸塩

IR (ヌジョール): 1640 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 26-1. 47 (5H, m), 1. 71-1. 76 (2 H, m), 2. 08 (3H, s), 2. 15-2. 56 (2H, m), 2. 59 (3H, s), 2. 91-2. 96 (2H, m), 3. 28-3. 36 (2H, m), 3. 74 (2H, s), 6. 59 (2H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m), 7. 69-7. 80 (4H, m), 8. 70 -8. 72 (1H, m), 10. 11 (1H, s)

Mass (m/z) : 476 (遊離化合物のM⁺)

(8) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-フェニルチアゾール・フマル酸塩

mp: 198-200℃

IR (ヌジョール): 3320, 1670 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 31-1. 51 (5H, m), 1. 74-1. 80 (2 H, m), 2. 23-2. 34 (2H, m), 2. 95-3. 01 (2H, m), 3. 33-3. 5 6 (2H, m), 3. 75 (2H, s), 6. 60 (2H, s), 7. 36-7. 49 (8H, m), 8. 06-8. 10 (2H, m), 8. 39 (1H, s), 8. 88-8. 90 (1H, m)

Mass (m/z): 405 (遊離化合物のM+)

(9) 2-[(2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -5-メチル-4-(4 -ニトロフェニル) チアゾール・フマル酸塩

mp: 168-170℃

IR (ヌジョール): 1700, 1660, 1600 cm $^{-1}$

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 20-1. 49 (5H, m), 1. 78-1. 85 (2 H, m), 2. 20-2. 25 (2H, m), 2. 69 (3H, s), 3. 05-3. 10 (2 H, m), 3. 30-3. 35 (2H, m), 3. 92 (2H, s), 6. 61 (2H, s), 7. 37-7. 45 (5H, m), 8. 07 (2H, d, J=8. 5Hz), 8. 35 (2H, d, J=8. 5Hz), 8. 86-8. 88 (1H, m)

Mass (m/z) : 464 (遊離化合物のM⁺)

(10) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(3-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール・フマル酸塩

mp : 207-208℃

IR $(\not\exists \not\exists \exists \neg \nu)$: 3440, 1700, 1650, 1600 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.03-1.30 (5H, m), 1.47-1.50 (2 H, m), 2.12-2.23 (2H, m), 2.61 (3H, s), 2.89-2.95 (2 H, m), 3.15-3.25 (2H, m), 3.66 (2H, s), 3.82 (3H, s), 6.59 (2H, s), 6.96-7.02 (1H, m), 7.28-7.45 (8H, m), 8.73(1H, t, J=5.9Hz)

Mass (m/z) : 449 (遊離化合物のM+)

元素分析: C₂₆H₃₁N₃O₂S·C₄H₄O₄として

計算值: C 63.69, H 6.23, N 7.42

実測値: C 63.77, H 6.46, N 7.47

【0080】 (11) $2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -5,6 -ジヒドロ-4H-ベンゾ [<math>6.7$] シクロヘプタ [1,2-d] チアゾール・フマル酸塩

mp : 155−157°C

IR (ヌジョール): 3350, 1650 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 35-1. 49 (5H, m), 1. 70-1. 76 (2 H, m), 2. 12-2. 28 (4H, m), 2. 77-3. 04 (6H, m), 3. 30-3. 3 4 (2H, m), 3. 76 (2H, s), 6. 59 (2H, s), 7. 29-7. 36 (8H, m), 8. 09-8. 10 (1H, m), 8. 76-8. 78 (1H, br)

44.

Mass (m/z): 445 (M^+)

元素分析: C27H31N3OS·C4H4O4として

計算值: C 66.28, H 6.28, N 7.48

実測値: C 66.27, H 6.56, N 7.46

(12) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -5-(4-メトキシフェニル) -4-メチルチアゾール・フマル酸塩

mp : 166-167℃

IR $(\not\exists \ \ \exists \ \ -\nu)$: 3420, 1700, 1650, 1600 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.03-1.47 (5H, m), 1.72-1.78 (2 H, m), 2.22-2.33 (2H, m), 2.47 (3H, s), 2.96-3.01 (2 H, m), 3.28-3.31 (2H, m), 3.78 (2H, s), 3.82 (3H, s), 6.59 (2H, s), 7.06 (2H, d, J=8.7Hz), 7.34-7.38 (5H,

p m), 7. 47 (2H, d, J=8. 7Hz), 8. 78 (1H, t, J=5. 8Hz)

Mass (m/z): 449 (遊離化合物のM⁺)

元素分析: C₂₆H₃₁N₃O₂S·C₄H₄O₄として

計算値: C 63.69, H 6.23, N 7.42

実測値: C 63.40, H 6.27, N 7.34

(13) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(2-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール・フマル酸塩

mp : 153-155℃

IR (ヌジョール) : 3420, 1700, 1640 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06-1.44 (5H, m), 1.71-1.76 (2 H, m), 2.22-2.28 (2H, m), 2.29 (3H, s), 2.94-2.99 (2 H, m), 3.25-3.28 (2H, m), 3.75 (2H, s), 3.77 (3H, s), 6.59 (2H, s), 7.04 (1H, t, J=7.3Hz), 7.13 (1H, d, J=8.2 Hz), 7.33-7.47 (7H, m), 8.67 (1H, t, J=5.8Hz)

Mass (m/z) : 449 (遊離化合物のM⁺) 【 0 0 8 1 】実施例 7

(1) 2-[(1-ベンジルピペリジン-4-イル)カルバモイル]-5-メチル-4-フェニルチアゾール(0.4g)とマレイン酸(0.12g)を加温エタノール(10ml)に溶解する。室温で4時間静置した後、生成する析出物を濾取し、エーテルで洗浄して、2-[(1-ベンジルピペリジン-4-イル)カルバイル]-5-メチル-4-フェニルチアゾール・マレイン

酸塩(0.45g)を得る。

mp : 212-213℃

IR $(\not \supset \exists - \not) \lor$: 3240, 1690, 1640, 1610 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.98 (4H, br), 2.60 (3H, s), 3.08 (2H, br), 3.30-3.47(2H, m), 4.03 (1H, br), 4.27 (2H, s), 6.07 (2H, s), 7.40-7.55 (8H, m), 7.71-7.76 (2H,

50 m), 8.83 (1H, d, J=7.0Hz)

Mass (m/z) : 391 (遊離化合物のM⁺)

実施例7-(1)と同様にして下記の化合物を得る。

(2) $2-[(E)-2-\{(1-ベンジルピペリジン-4-イル) カルバモイル<math>\}$ エテニル]-4-フェニル-5-メチルチアゾール・マレイン酸塩

45

mp : 202−204℃

IR (ヌジョール): 3330, 1680, 1650, 1610, 1570 cm -1

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.60-1.70 (2H, m), 2.00-2.06 (2 H, m), 2.60 (3H, s), 3.00-3.15 (2H, m), 3.30-3.43 (2H, m), 3.90-3.94 (1H, m), 4.26 (2H, s), 6.08 (2H, s), 6.8 (1H, d, J=15.4Hz), 7.37-7.53 (9H, m), 7.69 (2H, m), 8.49 (1H, d, J=7.1Hz)

Mass (m/z): 417 (遊離化合物のM+)

【0082】実施例8

実施例4および実施例7-(1) と同様にして下記の化 合物を得る。

 $2-[N-{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル}-N-メチルカルバモイル]-4-フェニル-5-メチルチアゾール・フマル酸塩$

mp : 167-169℃

IR (ヌジョール): 1705, 1650 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.10-1.29 (3H, m), 1.50-1.73 (4 H, m), 2.11-2.25 (2H, m), 2.60 (3H, s), 2.81-2.94 (3 H, m), 3.02, 3.52 (\ddagger 3H, s), 3.65, 3.72 (\ddagger 2H, s), 4.03-4.05 (1H, m), 6.59 (2H, s), 7.33-7.49 (8H, m), 7.64-7.72 (2H, m)

Mass (m/z): 433 (遊離化合物のM+)

元素分析: C₂₆H₃₁N₃OS·C₄H₄O₄として

計算值: C 65.55, H 6.41, N 7.64

実測値: C 65.94, H 6.59, N 7.59

【0083】実施例9

2ーホルミルー5ーメチルー4ーフェニルチアゾール (0.30g)のメタノール (5 ml)溶液に4ー(2ーアミノエチル)ー1ーベンジルピペリジン (0.38g)を室温で加える。1時間後、混合物を水素化ホウ素ナトリウム (0.06g)に加え、室温で1時間撹拌する。次いで混合物を水に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。抽出物を水および食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、濃縮する。残留物を塩化水素のエタノール溶液で処理し、溶媒を減圧留去した後、エーテルで粉末化して、2ー[{2-(1-ベンジルピペリジンー4ーイル)エチル}アミノメチル]ー5ーメチルー4ーフェニルチアゾール・2塩酸塩(0.30g)を得る。mp: 265-267℃

IR (ヌジョール) : 3420, 2720, 2550, 2420, 1600, 15 30 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.58-1.82 (7H, m), 2.58 (3H, s), 2.80-2.90 (2H, m), 2.98-3.02 (2H, m), 3.24-3.40 (2H, m), 4.24 (2H, s), 4.50 (2H, s), 7.35-7.53 (6H, m), 7.6 50

46

8-7.71 (4H,m), 9.79 (2H,br), 11.61 (1H,br) Mass (m/z) : 405 (遊離化合物のM⁺)

【0084】実施例10

(1) 2-エトキシカルボニル-4-メチル-5-(1-メチル-1, 2, 5, 6-テトラヒドロピリジン -3-イル) チアソール (0.50g) と4-(2-ア ミノエチル) -1-ベンジルピペリジン(0.49g) の混合物を100℃で2時間加熱する。冷却後、混合物 をアルミナを用いるクロマトグラフィーにかけ、クロロ ホルムで溶出し、塩化水素のエタノール溶液で処理し て、2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イ ル) エチル} カルバモイル] -5- (1-メチル-1, 2, 5, 6ーテトラヒドロピリジン-3ーイル) -4-メチルチアソール・2塩酸塩 (0.30g) を得る。 NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.02-1.49 (7H, m), 2.45 (3H, s), 2.60-2.80 (2H, m), 2.83, 2.86 (計 3H, s), 3.00-3.50 (6H, m), 3.93-3.97 (2H, m), 4.22(2H, d, J=4.8Hz), 4.38(2H, s), 6.22 (1H, m), 7.43-7.46 (3H, m), 7.61-7.64 (2H, m), 8.85 (1H, m)

Mass (m/z) : 438 (M^+)

実施例10- (1) と同様にして下記の化合物を得る。

(2) 2-[{2-(1-メチルピペリジン-4-イル)エチル}カルバモイル]-5-メチルー4-フェニルチアゾール・塩酸塩

IR (ヌジョール) : 3350, 1640, 1520 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 45-1.73 (5H, m), 1. 89-1.90 (2 H, m), 2. 61 (3H, s), 2. 64, 2. 67 (\ddagger H 3H, s), 2. 85-3.00 (2H, m), 3. 31-3. 36 (4H, m), 7. 38-7. 55 (3H, m), 7. 73-7. 78 (2H, m), 8. 80 (1H, t, J=5. 9Hz)

30 Mass (m/z): 343 (遊離化合物のM⁺)

(3) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(4-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール・塩酸塩

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 45-1. 85 (7H, m), 2. 58 (3H, s), 2. 86-3. 30 (6H, m), 3. 81 (3H, s), 4. 21-4. 36 (2H, m), 7. 04 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 42-7. 45 (3H, m), 7. 61-7. 70 (4H, m), 8. 76 (1H, t, J=6. 0Hz), 10. 90 (1H, s)

Mass (m/z) : 449 (遊離化合物のM⁺)

(4) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-メチル-5-(ピリジン-3-イル) チアゾール・2 塩酸塩 IR (ヌジョール): 3400, 1640, 1540 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.35-1.85 (7H, m), 2.53 (3H, s), 2.86-3.04 (2H, m), 3.30-3.42 (4H, m), 4.22 (2H, m), 7.42-7.46 (3H, m), 7.61-7.64 (2H, m), 7.89-7.92 (1H, m), 8.43 (1H, d, J=7.6Hz), 8.81-8.83 (1H, m), 8.98-9.02 (2H, m)

Mass (m/z): 420 (遊離化合物のM+)

(5) 2-[{5-(N-エチル-N-ベンジルアミ ノ)ペンチル}カルバモイル]-5-メチル-4-フェ ニルオキサゾール・塩酸塩

IR (薄層): 3400, 1680, 1540 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.25 (3H, t, J=7.2Hz), 1.4-1.6 (2 H, m), 1.6-1.8 (2H, m), 2.61 (3H, s), 2.8-3.1 (4H, m), 3.25 (2H, q, J=7.2Hz), 4.29 (2H, s), 7.2-7.6 (8H, m), 7.7-7.8 (2H, m), 8.84 (1H, t, J=6Hz)

Mass (m/z) : 405 (M^+)

(6) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(3, 4-ジメト キシフェニル) -5-メチルチアゾール・塩酸塩IR (薄 10 層): 3400, 3330, 1650, 1600 cm⁻¹ (遊離化合物) NMR (DMSO-d₆, δ): 1.51-1.90 (7H, m), 2.59 (3H, s), 2.81-2.86 (2H, m), 3.24-3.33 (2H, m), 3.81 (3H, s), 3. 83 (3H, s), 4.13-4.15 (2H, m), 4.21-4.34 (2H, m), 7.03 -7.66 (8H, m), 8.76 (1H, t, J=5.8Hz)

Mass (m/z) : 479 (遊離化合物のM⁺)

【0085】実施例11

 $2-((E)-2-カルボキシエテニル)-4-フェニルー5-メチルチアゾール (0.50g)、4-アミノー1-ベンジルピペリジン (0.42ml)、3-(3-ジメチルアミノプロピル)-1-エチルカルボジイミド (0.37ml) および1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 (0.31g) のN, N-ジメチルホルムアミド (10ml) 中混合物を室温で1時間撹拌する。混合物を減圧下に蒸発操作に付し、次いで酢酸エチルで抽出する。抽出物を水ならびに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮して、<math>2-[(E)-2-\{(1-ベンジルピペリジン-4-イル)カルバモイル}エテニル]-5-メチルー4-フェニルチアゾール (0.60g)を得る。$

mp : 187−188℃

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.14-1.21 (2H, m), 1.36-1.51 (2 H, m), 1.99-2.09 (2H, m), 2.59 (3H, s), 2.73-2.79 (2 H, m), 3.66 (2H, s), 4.01-4.05 (1H, m), 6.87 (1H, d, J=1 5.6Hz), 7.21-7.71 (11H, m), 8.29 (1H, d, J=7.6Hz)

Mass (m/z) : 417 (M^+)

【0086】実施例12

実施例11および実施例7-(1)と同様にして下記の 化合物を得る。

(1) 2-[2-{(1-ベンジルピペリジン-4-イル) カルバモイル} エチル] -4-フェニル-5-メ チルチアゾール・マレイン酸塩

mp : 154-157℃

IR (ヌジョール): 3300, 1680, 1660, 1620, 1570 cm -1

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.60-1.70 (2H, m), 1.90-1.96 (2 H, m), 2.50 (3H, s), 2.54-2.61 (2H, m), 3.02-3.26 (4H, m), 3.78-3.82 (1H, m), 4.23 (2H, s), 6.06 (2H, s), 7.3 1-7.48 (8H, m), 7.64 (2H, d, J=7.0Hz), 8.09 (1H, d, J=7.1Hz)

48

元素分析: C₂₅H₂₉N₃OS·C₄H₄O₄として 計算値: C 65.02, H 6.20, N 7.84 実測値: C 64.89, H 6.24, N 7.80 Mass (m/z): 419 (遊離化合物のM⁺)

(2) 2-[2-[{2-(1-ベンジルピペリジン -4-イル) エチル} カルバモイル] エチル] -5-メ チル-4-フェニルチアゾール・フマル酸塩

mp : 115−117°C

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06-1.31 (5H, m), 1.64-1.69 (2-H, m), 2.21-2.32 (2H, m), 2.49 (3H, s), 2.51-2.58 (2H, s), 2.94-3.46 (6H, m), 3.77 (2H, s), 6.60 (2H, s), 7.31-7.49 (8H, m), 7.62-7.67 (2H, m), 7.92 (1H, t, J=5.4Hz)

Mass (m/z): 447 (遊離化合物のM+)

(3) $2-[(E)-2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] エテニル] <math>-5-メチル-4-フェニルチアゾール・マレイン酸塩$

NMR (DMSO-d₆, δ): 1. 12-1. 44 (5H, m), 1. 85-1. 92 (2 H, m), 2. 59 (3H, s), 2. 86-2. 90 (2H, s), 3. 21-3. 28 (4H, m), 4. 27 (2H, s), 6. 06 (2H, s), 6. 84 (1H, d, J=15. 5Hz), 7. 37-7. 53 (9H, m), 7. 67-7. 71 (2H, m), 8. 34-8. 36 (1H, m)

Mass (m/z) : 445 (遊離化合物のM⁺)

【0087】実施例13

(1) 2-アセトキシー5-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)ペンタンチオアミド(1.30g)と1-(2-ブロモプロパノイルー4-メトキシベンゼン(1.00g)のエタノール(20ml)中混合物を18時間還流する。溶媒を減圧留去する。残留物を酢酸エチルに溶解し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水ならびに食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、メタノールとクロロホルムの混合物(3:100)で溶出して、2-[1-アセトキシー4-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)ブチル]ー4-(4-メトキシフェニル)-5-メチルチアゾール(1.20g)を油状物として得る。

IR (薄層): 1740, 1600 cm⁻¹

NMR (CDCl₃, δ): 1. 25-1. 61 (9H, m), 1. 82-2. 02 (4H, m), 2. 13 (3H, s), 2. 51 (3H, s), 2. 85-2. 90 (2H, s), 3. 5 0 (2H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 01 (1H, t, J=6. 5Hz), 6. 94 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 26-7. 57 (5H, m), 7. 92 (2H, d, J=8. 9Hz)

Mass (m/z) : 493 $(M^{+}+1)$

実施例13-(1) と同様にして下記の化合物を得る。 (2) 2-[4-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)ブチル]-5-メチル-4-フェニルチアゾール・ 塩酸塩

50 IR (薄層): 3050, 3010, 1600 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.26-1.75 (11H, m), 2.62 (3H, s), 2.76-3.03 (4H, m), 3.22-3.28 (2H, m), 4.21-4.35 (2H, m), 7.34-7.67 (10H, m)

Mass (m/z): 404 (遊離化合物のM+)

(3) 2-[2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル)エチルアミノ]-5-メチルー4-フェニルチアゾール・2塩酸塩

mp : 194-196℃

IR (ヌジョール) : 3450, 3400, 1620 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.57-1.62 (7H, m), 2.25 (3H, s), 2.85-2.90 (2H, m), 3.25-3.50 (4H, m), 4.24-4.36 (2H, m), 7.43-7.70 (10H, m), 11.20 (1H, m)

Mass (m/z) : 391 (遊離化合物のM+)

【0088】実施例14

2-[1-ヒドロキシ-4-(1-ベンジルピペリジン -4-イル) ブチル] -4- (4-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール (O. 20g) のジメチルスル ホキシド (5 m l) 溶液に1, 3-ジシクロヘキシルカ ルボジイミド(1.0g)とオルトリン酸(0.13 g) を加え、混合物を室温で24時間撹拌する。析出物 を濾去し、濾液に酢酸エチルを加える。混合物を水なら びに食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒 を減圧留去する。残留物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーに付し、メタノールとクロロホルムの混合物 (3:100)で溶出して、2-[1-オキソー4-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) ブチル] -4-(4-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾールを油 状物 (0.18g) として得る。この化合物をフマル酸 (46.6mg) のエタノール (1ml) 溶液に溶解 し、結晶を濾取して、2-[1-オキソ-4-(1-ベ 30 ンジルピペリジンー4ーイル) ブチル] ー4ー(4-メ トキシフェニル) -5-メチルチアゾール・フマル酸塩 (0.15g)を得る。

mp : 172-173℃

IR (ヌジョール): 1705, 1680 cm-1

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.10-1.28 (5H, m), 1.65-1.70 (4 H, m), 2.10-2.20 (2H, m), 2.62 (3H, s), 2.88-2.94 (2 H, m), 3.08-3.12 (2H, m), 3.65 (2H, s), 3.82 (3H, s), 6.58 (2H, s), 7.05 (2H, d, J=8.8Hz), 7.30-7.35 (5H, m), 7.65 (2H, d, J=8.8Hz)

Mass (m/z): 448 (遊離化合物のM+)

元素分析: C27H32N2O2S·C4H4O4として

計算值: C 65.93, H 6.42, N 4.96

実測値: C 65.93, H 6.49, N 4.93

【0089】実施例15

2- [1-アセトキシ-4- (1-ベンジルピペリジン -4-イル) ブチル] -4- (4-メトキシフェニル) -5-メチルチアゾール (0.90g) のメタノール (15ml) 溶液に4N水酸化ナトリウム (1.0m l)を0℃で加える。混合物を室温で3時間撹拌した 50

後、溶媒を減圧留去する。残留物を酢酸エチルに溶解し、水ならびに食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去する。残留物(0.38g)の一部(0.18g)をフマル酸(26mg)のエタノール(5ml)溶液に溶解し、結晶を濾取して、2ー[1ーヒドロキシー4ー(1ーベンジルピペリジンー4ーイル)プチル]ー4ー(4ーメトキシフェニル)-5ーメチルチアソール・フマル酸塩(0.15g)を得る。

o mp: 114−116℃

IR (ヌジョール): 3200, 1710 cm⁻¹

NMR (CDC1₃, δ): 1.10-1.45 (7H, m), 1.64-1.80 (4H, m), 2.40-2.50 (2H, m), 2.49 (3H, s), 3.01-3.07 (2H, m), 3.79 (3H, s), 3.89 (2H, s), 4.70-4.74 (1H, m), 6.6 1 (2H, s), 7.00 (2H, d, J=8.5Hz), 7.39-7.42 (5H, m), 7.56 (2H, d, J=8.5Hz)

Mass (m/z) : 450 (遊離化合物のM⁺)

【0090】製造例21

発煙硝酸(d=1.52)(30ml)溶液に2-エトキシカルボニルー4-フェニルー5-メチルオキサゾール(4.0g)を-30℃~-20℃で加え、その混合物を同条件で20分間撹拌する。反応混合物を冷水に注ぎ沈澱物を濾取する。沈澱物を酢酸エチルに溶かし飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥する。溶媒を減圧濃縮して残渣を酢酸エチルで再結晶して2-エトキシカルボニルー4-(4-ニトロフェニル)-5-メチルオキサゾール(3.85g)を得る。

mp : 160-162℃

○ IR (ヌジョール) : 1720, 1600, 1545, 1510, 1350 cm -1

NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.35 (3H, t, J=7.1Hz), 2.72 (3H, s), 4.39 (2H, q, J=7.1Hz), 8.00 (2H, d, J=9.0Hz), 8.30 (2H, d, J=9.0Hz)

Mass (m/z) : 276 (M^+)

【0091】製造例22

エチル=4- (4-ニトロフェニル) -2, 4-ジオキソーブタノアート (1.65g) とヒドロキシルアミン・塩酸塩 (1.73g) のエタノール溶液 (20ml) の混合物を撹拌しながら還流する。3時間後、混合物を減圧濃縮する。残渣を酢酸エチルに溶かし、水および食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥し減圧濃縮して3-エトキシカルボニル-5- (4-ニトロフェニル)イソオキサゾール (0.71g) を得る。

mp : 176−177°C

IR (ヌジョール): 1720, 1600 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.46 (3H, t, J=7.1Hz), 4.50 (2H, q, J=7.1Hz), 7.12 (1H, s), 8.00 (2H, d, J=9.0Hz), 8.37 (2H, d, J=9.0Hz)

Mass (m/z) : 262 (M⁺)

【0092】実施例16

実施例2-(1)および10-(1)と同様にして下記 化合物を得る。

(1) 3-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -5-(4-ニトロフェニル) イソオキサゾール・塩酸塩

mp : 233-234℃

IR (ヌジョール): 3360, 3130, 1660 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.50-1.65 (5H, m), 1.85-1.90 (2 H, m), 2.75-2.90 (2H, m), 3.27-3.36 (4H, m), 4.23-4.3 8 (2H, m), 7.44-7.47 (3H, m), 7.61-7.66 (2H, m), 7.67 (1H, s), 8.21 (2H, d, J=8.7Hz), 8.39 (2H, d, J=8.7Hz), 8.94-8.98 (1H, m)

元素分析: C24H26N4O4・HC1として

計算值: C 61.20, H 5.77, N 11.89

実測値: C 61.12, H 5.89, N 11.83

Mass (m/z): 434 (遊離化合物のM+)

(2) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(4-ニトロフェニル) -5-メチルオキサゾール・塩酸塩

mp: 240-242℃ (分解)

IR (ヌジョール) : 3300, 1680, 1600, 1560, 1510 cm -1

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.03-1.10 (5H, m), 1.48-1.52 (2 H, m), 2.69 (3H, s), 2.82-2.87 (2H, m), 3.29-3.32 (4H, m), 4.24 および 4.33 (合計 2H, それぞれ d, J=4.9Hz), 7.44 (3H, m), 7.63 (2H, m), 7.99 (2H, d, J=8.9Hz), 8.3 5 (2H, d, J=8.9Hz), 9.00 (1H, m)

Mass (m/z): 448 (M^+)

【0093】実施例17

実施例3-(1)と同様にして下記化合物を得る。

mp : 213-214°C

IR (ヌジョール): 3260, 1710, 1655 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.09-1.27 (3H, m), 1.47-1.51 (2 H, m), 1.69-1.74 (2H, m), 2.02-2.13 (2H, m), 2.69 (3 H, s), 2.83-2.89 (2H, m), 3.29-3.32(2H, m), 3.58 (2H, s), 6.60 (2H, s), 7.11-7.20 (2H, m), 7.32-7.40 (2H, m), 8.07 (2H, d, J=8.9Hz), 8.35 (2H, d, J=8.9Hz), 8.83-8.87 (1H, m)

元素分析: C25H27FN4O3S·C4H4O4として

計算值: C 58.18, H 5.22, N 9.36

実測値: C 58.02, H 5.08, N 9.27

(2) 2-[[2-{1-(4-フルオロベンジル) ピペリジン-4-イル} エチル]カルバモイル]-5-(4-ニトロフェニル)オキサゾール・フマル酸塩

mp : 181−182°C

52

IR $(\not \supset \not = -\not)$: 3220, 1700, 1670 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ) : 1.25-1.32 (3H, m), -1.48-1.55 (2 H, m), 1.71-1.76 (2H, m), 2.05-2.16 (2H, m), 2.88-2.9 4 (2H, m), 3.33-3.70 (2H, m), 3.65 (2H, s), 6.59 (2H, s), 7.13-7.21 (2H, m), 7.32-7.40 (2H, m), 8.08 (2H, d, J=8.5Hz), 8.18 (1H, s), 8.37 (2H, d, J=8.5Hz), 9.09 (1H, br)

元素分析: C₂₄H₂₅FN₄O₄·C₄H₄O₄として

計算値: C 59.15, H 5.14, N 9.85

実測値: C 59.15, H 5.27, N 9.83

mp: 140-143℃ (分解)

IR $(\not\exists \ \ \ \ \ \)$: 1660, 1600, 1550, 1500 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.15-1.25 (3H, m), 1.46-1.49 (2 H, m), 1.67-1.93 (2H, m), 1.91-2.03 (2H, m), 2.69 (3 H, s), 2.81-2.87 (2H, m), 3.27-3.30 (2H, m), 3.54 (2H, s), 6.59 (2H, s), 7.10-7.19 (2H, m), 7.31-7.39 (2H, m), 8.01 (2H, d, J=9.0Hz), 8.35 (2H, d, J=9.0Hz), 8.95 (1H, m)

Mass (m/z): 466 (M^+)

【0094】(4) $2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル}カルバモイル]-4-(4-メトキシフェニル)-5-メチルオキサゾール・フマル酸塩$

mp : 155-156℃

IR (ヌジョール): 3350, 1710, 1670, 1250 cm⁻¹
NMR (DMSO-d₆, δ): 1.05-1.60 (5H, m), 1.6-1.8 (2H, m), 2.1-2.3 (2H, m), 2.56 (3H, s), 2.9-3.0 (2H, m), 3.
2-3.4 (2H, m), 3.80 (3H, m), 6.59 (2H, s), 7.05 (2H, d, J=8.8Hz), 7.34 (5H, s), 7.63 (2H, d, J=8.8Hz), 8.82 (1H, t, J=5.9Hz)

(5) 2-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -4-(4-クロロフェニル) -5-メチルオキサゾール・フマル酸塩

mp : 167−170°C

IR ($\forall \forall \exists \leftarrow \nu$): 3300, 1700, 1660, 1550, 830 cm⁻¹ NMR (DMSO-d₆, δ): 1.10-1.60 (5H, m), 1.65-1.80 (2 H, m), 2.1-2.35 (2H, m), 2.60 (3H, s), 2.90-3.10 (2H, m), 3.20-3.40 (2H, m), 3.73 (2H, s), 6.59 (2H, s), 7.3 -7.4 (5H, m), 7.53 (2H, d, J=6.7Hz), 7.72 (2H, d, J=6.7Hz), 8.89 (1H, t, J=5.8Hz)

(6) 5-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -3-(4-ニトロフェニル) ピラゾール・フマル酸塩

mp: 232-233℃ (分解)

IR (ヌジョール) : 3400, 1645, 1570, 1520 cm⁻¹

so NMR (DMSO-d₆, δ): 1.06-1.50 (5H, m), 1.69-1.75 (2)

技術表示箇所

53

H, m), 2.04-2.15 (2H, m), 2.85-2.91 (2H, m), 3.29-3.4 7 (2H, m), 3.60 (3H, s), 6.58 (1H, s), 7.26-7.37 (6H, m), 8.06 (2H, d, J=9.0Hz), 8.32 (2H, d, J=9.0Hz), 8.48 (1H, m)

Mass (m/z): 433 (M^+)

(7) 5-[{2-(1-ベンジルピペリジン-4-イル) エチル} カルバモイル] -3-(4-メチルチオ フェニル) ピラゾール・フマル酸塩

mp: 220-222℃ (分解)

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.09-1.48 (5H, m), 1.69-1.75 (2 H, m), 2.06-2.17 (2H, m), 2.87-2.93 (2H, m), 3.27-3.4 4 (2H, m), 3.62 (2H, s), 6.58 (1H, s), 7.09 (1H, s), 7.27-7.36 (7H, m), 7.54 (2H, d, J=8.4Hz), 8.27 (1H, m)

【0095】実施例18

54

mp : 124-126℃

IR: 3375, 1700, 1640, 1250 cm⁻¹

NMR (DMSO-d₆, δ): 1.0-1.9 (7H, m), 1.9-2.4 (2H, m), 2.55 (3H, s), 2.7-3.1 (2H, m), 2.99, 3.36 (合計 3H, それぞれ s), 3.3-3.6 (2H, m), 3.61, 3.67 (合計 2H, それぞれ s), 6.59 (2H, s), 6.9-7.2 (2H, m), 7.2-7.5 (5H, m), 7.5-7.7 (2H, m)

フロントページの続き

					,	
(51) Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI		
C 0 7 D	261/20					
	263/32					
	263/34		-	•		
	263/48	•		•		
	263/52		•		•	
	277/60					
	401/12		8829-4C			
	413/12		8829-4C			
	417/12		9051-4C	•	•	
// A ₆ 1K	31/415	AED ·	9360-4C	•		
	31/42	AAM	9360-4C			
. •	31/425	ABN	9360-4C			
	31/445		9360-4C			